İnce Film Güneş Pilleri için Titanyum Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniğiyle Üretilmiş Cu₂ZnSnS₄ Yarıiletkeni

Proje No: 112T068

Doç. Dr. Gülnur Aygün Özyüzer Prof. Dr. Ekrem Yanmaz Şebnem Yazıcı Mehmet Ali Olğar Fatime Gülşah Akça

> EKİM 2013 **İZMİR**

ÖNSÖZ

Bu çalışmada, Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) p-tipi yarıiletken bileşiği, bakır (Cu), çinko (Zn) ve kalay (Sn) elementleri mıknatıssal saçtırma yöntemiyle, titanyum (Ti) arka kontak tabakası ile kaplı sinterflex seramik alttaşlar üzerinde büyütülmüştür. Büyütülen filmlere yüksek sıcaklıkta sülfürleme işlemi yapılarak CZTS yarıiletken ince film soğurucu tabaka elde edilmiştir. Üretilen CZTS yarıiletken bileşiği TÜBİTAK tarafından desteklenen 112T068 nolu projenin kısmi desteği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümünde mıknatıssal saçtırma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Büyütülen filmlerin sülfürlemesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde yapılmıştır. Katkılarından dolayı TÜBİTAK'a teşekkürlerimizi sunarız. Alttaş olarak kullandığımız Sinterflex seramikleri sağlayan Kale Seramik grubuna teşekkür ederiz. Ayrıca üretilen filmlerin Raman analizlerini yapan Dr. Enver Tarhan, XPS analizlerini yapan Ayten Cantaş, ikili katman molibdenyum ve titanyum ince film arka kontakları büyüten Metin Kurt ile teknik çizimlerinden dolayı Adnan Taşdemir'e teşekkür ederiz. Analizlerimizin bir kısmını İYTE'de kurulu olan Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi (UKAM)'da yapmış bulunmakta olup, UKAM'ın bize sağladığı imkanlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	1
İÇİNDEKİLER	2
TABLO LİSTESİ	3
ŞEKİL LİSTESİ	4
ÖZET	5
ABSTRACT	6
1. GİRİŞ	7
2. GENEL BİLGİLER	8
2.1 Cu ₂ ZnSnS ₄ Yarıiletken Bileşiği12)
2.1.1 Yapısal Özellikleri:)
2.1.2 İkincil fazlar:	ŀ
2.1.3 Arka Kontak Elementi	,
3. GEREÇ ve YÖNTEM	D
4. BULGULAR ve TARTIŞMA27	7
4.1 YAPISAL KARAKTERİZASYON27	7
4.1.1. XRD Ölçümleri:	,
4.1.2. Raman Analizi:)
4.1.3. XPS Analizi:	-
4.1.4 EDS ve SEM Analizi:)
4.2 OPTİKSEL ÖLÇÜMLER	;
4.3 ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER	,
5. SONUÇ	3
KAYNAKÇA4	5

TABLO LÍSTESÍ

Tablo 1 Projemizde kullanılan örneklerin büyütülme koşullarını gösteren tablo	
Tablo 2. CZTS 36/Ti/seramik örneğinin EDS analizinin sayısal değerlerini gösteren tablo	
Tablo 3. Hall ölçümünde Van der Pauw voltaj ölçüm sırası	

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.Yıllara göre ince film üretiminin toplam güneş hücresi üretimine yüzdelik oranı	9
Şekil 2. Elementlerin yeryüzü rezervlerine bağlı yıllık üretim ve kilogram başına maaliyet grafiği	10
Şekil 3. Yıllara bağlı olarak CZTS konulu makale sayısını gösteren grafik	10
Şekil 4. CIS ince film bileşiğinden CZTS bileşiğine dönüşümün şematik gösterimi	12
Şekil 5. CZTS oluşumunda meydana gelebilen kesterit, stanit ve PMCA kristal yapıları	13
Şekil 6. CZTS üçlü faz diyagramı	14
Şekil 7. Stokiyometriye bağlı CZTS üçlü faz diyagramı	15
Şekil 8. Dört kaynaklı mıknatıssal saçtırma sistemi	20
Şekil 9. Projemizde kullandığımız dört metalik kaynaklı mıknatıssal saçtırma sistemi	21
Şekil 10. İki aşamalı CZTS yarıiletkeninin büyütme işleminin şematik olarak gösterimi	22
Şekil 11. İkinci aşama olan sülfürleme işlemi için kurulan düzenek	23
Şekil 12. Projemizde kullandığımız sülfürizasyon sistemi	24
Şekil 13. İkili tabaka Mo ince film kaplı cam üzerinde CZTS oluşumu şematik gösterimi	24
Şekil 14. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen örneklerin XRD analizi sonuçlarış	28
Şekil 15. Mo folyo alttaş üzerinde büyütülen CZTS 63'ün XRD analizi	29
Şekil 16. Ti folyo alttaş üzerinde büyütülen CZTS 58'in XRD analizi	29
Şekil 17. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS 36 örneğinin Raman spektrosko	pisi
analizi	30
Şekil 18. Metalik folyo üzerinde büyütülen CZTS örneklerinin Raman analizi i	31
Şekil 19. Ti ve Mo folyo üzerinde büyütülen CZTS 58 ve 63 örneklerinin XPS analizi grafikleri	32
Şekil 20. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS 36 EDS analiz görüntüsü	33
Şekil 21. CZTS 36/ Ti / seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-1	34
Şekil 22. CZTS 36 / Ti / seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-2	34
Şekil 23. CZTS 36/ Ti / seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-3	35
Şekil 24. Cam alttaş üzerine elde edilen CZTS 67 Eg hesaplamalarını gösteren grafik	36
Şekil 25. Dört nokta yöntemi için CZTS 67 optik mikroskop görüntüsü	37
Şekil 26. Dört nokta yönteminin şematik gösterimi	38
Şekil 27. Sıcaklığa bağlı olarak özdirencin değişim grafiği	39
Şekil 28. Elektriksel ölçüm almak için kontakları alınmış cam/CZTS 67 numaralı örnek	41
Şekil 29. CZTS 67 örneğinin sıcaklığa bağlı Hall ölçüm grafiği	42

ÖZET

Günümüz ince film fotovoltaik teknolojisinde, yaygın olarak kullanılan üç tür yarıiletken bileşik vardır. Bunlar, halihazırda %20'lerde verim sağlayabilen CdTe, CuIn_xGa_{1-x}S(Se)₂ (CIGS) ve %10 verim sağlayan ince film amorf silisyumdur. Bu bileşiklerin içeriğindeki In, Ga ve Te gibi elementlerin yüksek maliyeti, düşük yeryüzü rezervi ve toksik özellik göstermesi gibi dezavantajlara sahip olması sebepleriyle, çevreye dost ve düşük maliyetli Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) bileşiğinin yeni nesil güneş hücresi teknolojisinde kullanılması için çalışmalara başlanmıştır. CZTS bileşiği direk yasak bant aralıklı bir yarıiletken olup, soğurma katsayısı 10⁴ cm⁻¹ in üzerinde, yasak bant aralığı ise 1.45– 1.6 eV civarındadır ve yüksek verimli ideal güneş hücresi için mükemmel bir adaydır. Bu projede, CZTS güneş hücresi soğurucu tabakası, yüksek vakumda dört-kaynaklı mıknatıssal saçtırma yöntemiyle, Ti ince film kaplı sinterflex seramik alttaşlar üzerine büyütülmüştür. Ayrıca, esnek metalik alttaş olarak, Ti ve Mo folyolar kullanarak da büyütmeler gerçekleştirilmiştir. Büyütülen ince filmler, sülfür tozu kullanılarak 500 °C'nin üzerinde argon (Ar) gazı eşliğinde sülfürleme işlemi yapılmıştır. Örneklerimizin yapısal karakterizasyonları; XRD, Raman Spektroskopisi, XPS, EDS ve SEM analizleri aracılığıyla yapılmıştır. XRD analizinde, kesterit yapıdaki CZTS bileşiğinin öncül olarak $2\Theta = 28.57^{\circ}$ 'de oluşması gereken (112) yüzeyinden gelen kırınım piki ve diğer karakteristik pikler gözlemlenmiştir. Raman Spektroskopi analizi sonucunda ise 338 ve 287 cm⁻¹ de görülen pikler XRD analizini desteklemektedir. SEM görüntülerinde CZTS kristallerin oldukça yoğun, birbirine geçmiş homojen bir yapıya sahip olduğu ve geniş tane büyüklükleri içerdiği gözlenmiştir. UVspektrofotometreden aldığımız geçirgenlik ve yansıtıcılık ölçümleri yardımıyla örneklerimizin ortalama 1.55 eV yasak bant aralıklı olduğu hesaplanmıştır. Sıcaklığa bağlı elektriksel ölçümlerde ise dört nokta metodu ile yüzey direnci ve özdirenci; Van der Pauw metoduyla da p-tipi yarıiletken yapısında, deşik taşıyıcı yoğunluğunun 6.8x10²⁰ cm⁻³, mobilitelerinin ise 0.40 cm²/Vs olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnce Film güneş hücreleri, Cu₂ZnSnS₄, kesterit yapı, p-tipi yarıiletken, mıknatıssal saçtırma.

ABSTRACT

In the present day, three types semiconducting compound are commonly used in thin film photovoltaic technology. These are currently provide approximately 20% efficiency, CdTe, CuIn_xGa_{1-x}S(Se)₂ (CIGS) and 10% efficient thin film amorphous silisyum. In the content of mentioned compounds of elements such as In, Ga and Te have some disadvantages such as high-cost, low-earth reserves and toxic property, so Cu_2ZnSnS_4 (CZTS), which is compatible environmentally, based on semiconductor compound studies has been started in the new generation solar cell technology. CZTS is a direct band gap semiconductor compound that has the absorption coefficient above of 10⁴ cm⁻¹ and band gap energy of about 1.45-1.6 eV. This optical properties make this compound the most probable candidate for high efficiency solar cell technology. In this project, CZTS absorber layer has deposited on Ti thin film back contact coated sinterflex ceramic substrates, via four-targeted magnetron sputtering system in the high vacuum. Also, using Ti and Mo foils as flexible metallic substrates for performing the growth. These films have been sulfurized in the Argon (Ar) atmosphere over 500 °C with sulfur powder. Structural characterizations of our samples were done by using XRD, Raman Spectroscopy, XPS, EDS and SEM. In the XRD analysis, at the 2Θ =28.57° the preferential (112) diffraction peak and other peaks were showed CZTS which were characteristic of CZTS kesterite structure. In Raman Spectroscopy analysis results of observed in the 338 and 287 cm⁻¹ supports the XRD analysis. SEM images of CZTS crystals showed considerably dense, closed pack homogenous and large grain size structure. By using Transmittance and reflectance data received from UV-spectrophotometer; the energy band gap of the compound is calculated about 1.55 eV. Dependence of temperature of electrical properties; the surface resistance and resistivity were estimated by the four-point method, being the p-type semiconductor, hole carrier density of 6.8x1020 cm⁻³, mobility of 0.40 cm²/Vs were estimated by Van der Pauw method.

Keywords: Thin film solar cells, Cu₂ZnSnS₄, kesteritte structure, p-type semiconductor, magnetron sputtering.

1. GİRİŞ

Gerek dünya genelinde gerekse ülkeler bazında, sürekli artan nüfus ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan enerji ihtiyacı, ciddi ve derhal tedbir alınması gereken evrensel bir sorun haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla da, fosil yakıtların ve radyoaktif kaynakların kullanımı ne yazık ki kaçınılmaz olarak görünmektedir. Halihazırda enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümü fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların rezervlerinin sonuna gelineceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, dünya üzerindeki rezervleri hızla azalan, yenilenemeyen enerji kaynakları olan fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan zararlı gazların atmosfere salınımı, hava kirliliğinin yanı sıra, geri dönüşü olmayan çevresel sorunlara ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın sürekli artışına bağlı olarak yenilenemeyen enerji kaynaklarının malum tükenisi, yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yönelim yaratmıştır. Güneş, rüzgar, biyo-kütle, hidrojen, hidrolik, jeotermal v.b. enerji çeşitlerini içinde barındıran yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ve limitsiz bir kaynağa sahip olmalarından dolayı kullanımlarının en yüksek seviye çıkarılması amaçlanmaktadır. Güneşin bu tükenmez enerjisinin etkin bir şekilde kullanımı sonucu yeryüzünde enerji üretiminden kaynaklı kirliliğin tamamen önüne geçileceği ve fosil yakıt kullanımı gerekliliğinin ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bazı gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve güneş enerjişi teknolojisinin geniş çapta kullanılmaya başlanması amacıyla bu enerjinin kullanılmasının kanunlaştırılması yolunda ilk adımlar atılmıştır (HUSSER, 2007; HONDA, 2007, WORTMANN, 2007). Ülkemizde de 2005 yılında kabul edilen 5346 No'lu kanunun kabulu ile yenilenebilir enerji üretimi ve tüketimi konusuna gereken önem vurgulanmıştır. Bu kanunun 1. Maddesi; "Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak cesitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir." olarak hazırlanmıştır [Kabul Tarihi: 10/5/2005, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/5/2005 Sayı 25819, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44]. Endüstride, tarımda ve günlük hayatta güneş enerjisi kullanımını sağlayacak olan fotovoltaik sistemlerin geniş çapta üretimi, bir ülkenin geleceği için çok büyük avantajlar sağlar. Ayrıca, temiz enerji sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla, akademik düzeyde kalan çalışmaları bir adım daha ilerletilip endüstriye katılmasıyla, yeni bir iş sahası oluşturulup ülke kalkınmasında bir artı daha sağlanmış olunacaktır.

Elektrik üretiminde güneş enerjisini başlıca kaynak durumuna getirebilmek için, pazara sunulacak maliyetin, kullanımda olan diğer yaygın elektrik enerjisi kaynaklarının maliyetleriyle rekabet edebilecek duruma getirilmelidir. Dünya çapındaki tüm fotovoltaik endüstrisindeki araştırmaları takip

eden, analizlerini yapan ve bu konuda seçkin bir danışmanlık merkezi olan Solarbuzz, 2010 yılında tüketicilere ulaştırılmak üzere üretilen 16.3 GW'lık enerji üretebilecek güneş modüllerinin büyük oranını (71%) kristal silisyum (c-Si) teknolojisinin oluşturduğunu rapor etmiştir (SARK, 2007). Fakat, silisyum güneş hücresi modüllerinin üretiminin yüksek maliyetli olması, fotovoltaik teknolojisine olan ilginin hızla artmasına rağmen c-Si teknolojisinde bir gerilemeye neden olmuştur (KOMOTO, 2008). Silisyum güneş filmlerine yeni ve daha ucuz bir seçenek yaratmak amacıyla 2000'li yılların başında ince film güneş hücresi üretimine başlanmıştır. Yüksek verim, geniş çapta üretime uygunluk ve çok daha ucuz maliyet gibi özelliklere sahip olması nedeniyle ince film güneş hücrelerinin fotovoltaik endüstrisindeki üretim oranı yıl geçtikçe artmaktadır.

2. GENEL BİLGİLER

İnce film yarıiletken malzemenin, çeşitli alttaşlar üzerine istenen yöntemle ve geniş yüzeylere kaplanabilmesi, büyütülen kristalin boyutları ile sınırlı kalan silisyum güneş hücrelerine kıyaslandığında birçok yönden avantaj sağlar. Şekil 1'de 2008 yılından itibaren günümüze kadar olan süreç içerisindeki ince film güneş hücresi üretimindeki artış gösterilmektedir. 2008 yılı itibariyle başlayan ince film güneş hücresi üretimindeki artışın, 2013 yılında iki katına ulaştığı grafik üzerinde net olarak görülmektedir. Güneş hücresi endüstrisinde, ince film güneş hücrelerinin gösterdiği bu yükselişin sebebi, daha ucuz maliyet ile daha geniş kullanım alanına ulaşabilme stratejisinin sonucusudur. Daha ucuz maliyet ile güneş hücrelerinin üretilebilmesi, kullanımlarının yaygınlaştırılması açısından çok önemli bir kriterdir. Bu sebepten dolayı çok daha ucuz maliyet ile üretilebilen ince film güneş hücreleri üzerine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, kalkınmış ülkelerde son derece önem taşımaktadır.



Şekil 1.Yıllara göre ince film üretiminin toplam güneş hücresi üretimine yüzdelik oranı (OSBORNE, 2009).

Günümüzde baslıca üç inorganik ince film günes hücresi yaygın olarak kullanılmaktadır. İnce film teknolojisi ile üretilen bu üc variletken bilesik; CdTe, CuIn_xGa_{1-x}S(Se)₂ (CIGS) ve ince film silisyumdur. Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) yarıiletken bileşiği ise, son on yıldır üzerinde yoğun olarak çalışılan ve sahip olduğu üstün özellikler nedeniyle bu üç inorganik bileşiğin yerine geçeceği düşünülen yeni keşfedilmiş bir yarıiletken bileşiktir. İnce film silisyum güneş hücrelerinin düşük verimliliği ve dayanıksız bir yapıda olması ince film Si güneş hücrelerine olan ilginin düşmesine neden olmuştur. CdTe ve CIGS kullanılarak üretilen ince film güneş hücrelerinin günümüzde ticari olarak üretimlerine geçilmiş olmasına rağmen, içeriklerindeki Cd gibi zehirli ağır metallerin kullanımındaki zorunlu kısıtlamalar ile In ve Te elementlerinin limitli yeraltı rezervleri olması sonucunda maliyetlerinin çok yüksek olması bu güneş hücrelerinin üretimini ve kullanımını sınırlamaktadır. Şekil 2'de açıkça görülmektedir ki CIGS ve CIS ince film güneş hücrelerinde kullanılan Indiyum (In), tellur (Te), selenyum (Se) ve kadmiyum (Cd) düşük yeryüzü rezervlerine bağlı olarak oldukça yüksek maliyetli elementlerdir. CZTS yarıiletken bileşiği ise oldukça düşük maliyetli, toksik olmayan ve yüksek yeryüzü rezervlerine sahip, Cu, Zn, Sn ve S elementlerinden oluşmaktadır. Zn ve Sn elementlerinin doğada bulunma oranları, indiyuma kıyasla sırasıyla, 1500 ve 45 kat daha yüksektir. Dünya üzerinde yapılan ince film güneş hücreleri çalışmalarının CZTS üzerine yönelmesinin sebebi budur.



Şekil 2. Elementlerin yeryüzü rezervlerine bağlı yıllık üretim ve kilogram başına maaliyet grafiği (WANG, 2011)

CZTS ince film güneş hücresi üretimi için birçok farklı yöntem ile farklı alttaş ve arka kontak elementi kullanılarak en iyi verime ulaşılmaya çalışılmaktadır. Gelecek ince film güneş hücresi teknolojisinde CZTS yarıiletken bileşiğinin geliştirilmesi için dünya çapında verilen önem grafikte gösterildiği üzere, son iki yıldır CZTS ince film güneş hücreleri hakkında bilimsel dergilerde yayınlanan makale sayısındaki hızlı artıştan da fark edilmektedir (Şekil 3).



Şekil 3. Yıllara bağlı olarak CZTS konulu makale sayısını gösteren grafik (SURYAWANSHI, 2013)

İnce film güneş hücrelerinin maliyetlerinin düşürülüp, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için düşük maaliyet ile yüksek verimlilikte güneş filmleri üretimi amaçlanmaktadır. Tüm bu ihtiyaçların, CZTS yarıiletken bileşiğinin soğurucu tabaka olarak kullanıldığı ince film güneş hücrelerinin, fotovoltaik endüstrisinde geniş alanda üretimlerine başlanmasıyla karşılanabileceği açık bir gerçektir.

Günümüzde en sık kullanılan ince film güneş hücrelerinde soğurucu tabaka CuInS₂ (*CIS*), *CIGS* ve *CdTe* bileşikleridir. Bu yarıiletken bileşikler dışardan katkılanma yapılmadan, oluşumları sırasındaki kristal kusurları sayesinde p-tipi özellik gösteren yarıiletken bileşiklerdir. Amorf silisyum güneş pilllerinde verim %10'lar civarında iken son yıllarda üretimi artan CIGS ince film bazlı güneş hücrelerinde ise maximum verim %20'lere ulaşmıştır. Ancak, yüksek enerji çevirim verimlerine rağmen yüksek maaliyetli ve toksik özellikte elementler içerdiklerinden dolayı, alternatif p-tipi yarıiletken soğurucu tabaka olarak ince film güneş hücrelerinde kullanımı uygun olan yeni malzemelerin araştırılmalarına başlanmıştır.

Şekil 4'deki şematik gösterimden de görüleceği gibi, Kesterit/Stanit Cu₂ZnSnS₄ bileşiği, kalkopirit CuInSe₂ bileşiğindeki indiyumun, Zn ve Sn ile izoelektronik olarak yerdeğiştirmesi, toksik olan Se kalkojeninin ise S ile değiştirilmesi elde edilir. CZTS'nin CIS ile benzer özelliklere sahip olması, günümüzde kullanılan ve %20 verim sağlanan CIS güneş hücrelerine alternatif olacak başka malzemeleri incelemekle zaman kaybetmeden bu yeni soğurucu tabaka üzerine yoğunlaşılmasının iyi bir fikir olduğunu gösterir.

Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) yariletkeni 1988 yılından itibaren ince film güneş hücresi soğurucu tabakası olarak geliştirilmeye başlanmıştır. (ITO, 1988). O zamandan beri birçok ince film büyütme tekniği kullanılarak CZTS yariletkeni elde edilmiş, fiziksel özelliklerinin ve elektriksel davranışının anlaşılması için elektriksel ölçümler uygulanmıştır. Bu araştırmalar sonrasında bu yarıletkenin ince film fotovoltaik teknolojisinde kullanılmak üzere sahip olması istenilen tüm optik ve elektriksel özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Sırasıyla XI, XII ve XIV grup elementleri olan Cu, Zn ve Sn ile S kalkojenin alaşım oluşturmasıyla CZTS p-tipi yarıletkeni elde edilir. CZTS *direkt yasak bant aralıklı* bir yarıletken olup, soğurma katsayısı 10^4 cm⁻¹ in üzerinde, yasak bant aralığı ise 1.45 - 1.6 eV civarındadır. Bu sayısal değerler ideal güneş hücresi için gereken değerlere çok yakındır. Direkt yasak bant aralıklı yarıiletkenler güneş ışınlarını daha yüksek verimde soğururlar. Bu yüksek soğurma verimine, Si gibi *indirekt yasak bant aralıklı* yarıiletkenlerle ulaşmak için daha yüksek kalınlıklarda malzemeye ihtiyaç duyulur. Direkt yasak bant aralıklı yarıiletkenler için ise sadece 1 - 2 mikronluk bir kalınlık yeterli olur.



Şekil 4. CIS ince film bileşiğinden CZTS bileşiğine dönüşümün şematik gösterimi

Şimdiye kadar termal buharlaştırma ve saçtırma yöntemi ile üretilen CZTS ince film güneş hücrelerinden alınan maximum verim % 6.8 değerine ulaşmıştır (KATAGIRI, 2009). Cu₂ZnSn(Se,S)₄ tabanlı güneş hücrelerinin verimi ise 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde %11.1 verime ulaşmıştır (TODOROV,2013). Bu değerin üstüne çıkabilmek için çalışmalara devam edilmektedir.

2.1 Cu₂ZnSnS₄ Yarıiletken Bileşiği

2.1.1 Yapısal Özellikleri:

(I)₂(II)(IV)(VI)₄ değerlik elektronlu Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) direkt yasak bant aralıklı, p-tipi, yüksek soğurma katsayılı (10⁴ cm⁻¹), yaklaşık 1,5 eV yasak bant aralıklı yarıiletken bileşiktir (ITO, 1988). CZTS bakır, çinko, kalay elementleri ile kükürt kalkojeninden oluşur. Önceki paragraflarda belirtildiği üzere bu elementler, oldukça ucuz ve doğayla dost elementlerdir. Ayrıca, en yaygın olarak kullanılan ince film güneş hücresi yarıiletkeni olan CIGS ile izoelektronik olması, bu bileşiği ince film güneş hücrelerinde kullanılmak üzere en avantajlı yarıiletken bileşik yapar. Bu sebepten dolayı CIGS ince film güneş pilerinde diğer katmanları oluşturan CdS ve ZnO yarıiletkenlerinin, izoelektronik özellikteki CZTS yarıiletkeni ile birleşimi ile de uygun özellikler gösterir. CZTS, oluşumu sırasında uygulanan prosedüre göre kesterit, stanit veya bu iki yapının karışımı olan PMCA olmak üzere farklı kristal yapılar şeklinde oluşum gösterebilir. Kesterit (uzay grubu I4) ve stanit (uzay grubu I42m) kristal yapılarının birbirinden farkı sadece tetragonal yapının köşelerindeki Zn ve Cu katyonlarının farklı yerleşimlerinden kaynaklanır (SCRAGG, 2010) (Şekil 5). Bu iki yapı hacim merkezli tetragonal kristal yapıdadır. Stanit yapının oluşum enerjisi kesterit yapıya göre daha yüksektir, bunun sonucu olarak da kesterit daha kararlı bir kristal yapıdır. Teorik olarak tahmin edildiği üzere yapının kesterit kristali yapısında oluşma olasılığı bu yüzden daha yüksektir. Bununla birlikte, kesterit yapının yasak bant aralığının stanit yapının yasak bant aralığına göre daha yüksek olması güneş hücresi üretimi için istenen yapının kesterit yapıda olmasını gerekli kılar.



Şekil 5. CZTS oluşumunda meydana gelebilen kesterit, stanit ve PMCA kristal yapıları (KHARE , 2012)

Kesterit yapıdaki CZTS bileşiğinin X-ışını kırınım (XRD) piklerinin analizleri sonucunda (112), (200), (220), (204) ve (312) ve (116) yönelimlerinde oldukları rapor edilmiştir (WANGPERAWONG, 2011, ZHANG , 2009, SIM, 2010). Bu piklerin dışında (002), (008), (101), (103), (105), (110), (211), (213), (224) ve (332) piklerinin de varlığı tespit edilmiştir (ARAKI, 2009^a; ARAKI, 2009^b; ARAKI, 2008; KATAGIRI, 2001; CAO, 2011). Bu piklerden 2Θ = 28.45^o'de oluşan (112) düzlemi öncelikli yönelim gösterir [(hkl) miller indisleri; 2 Θ , Bragg kırınım açısı].

CZTS yapısının oluşumu sırasında meydana gelen kristal kusurları bu malzemenin kendiliğinden katkılanmış yarıiletken özellik göstermesine neden olur. CZTS kristali içindeki Cu atomları, Zn atomlarının bulunması gereken örgü noktalarına yerleşerek kristalde 'yeralan' kusuru oluşur (Cu-Zn antisite). Bu kristal kusurunun oluşumu, malzemenin p-tipi yarıiletken özelliği kazanmasını sağlar (CHEN, 2010). Bu yüzden CZTS yapısının tam olarak stokiyometrik olmasını bekleyemeyiz. Stokiyometrik orandan hafif sapmalar, olması istenen kristal yapıda yani kesterit yapıda CZTS oluşumu için gerekli ön koşuldur. Fakat yapı içindeki elementlerin stokiyometrik oran oluşturmaması aynı zamanda da istenmeyen ikincil fazların oluşumuna sebep verir. Literatürde, CZTS yapısının oluşumu üzerine yapılan çalışmalarda en çok karşılaşılan ikincil fazların Cu₂S, ZnS, SnS, SnS₂, Cu₂SnS₃ olduğu rapor edilmiştir (WALSH, 2012). Bu istenmeyen ikili ve üçlü bileşiklerin oluşumu CZTS yapısının oluşumuna göre çok daha kolayca meydana gelir, bu yüzden CZTS bileşiğini oluşturmak oldukça zorlayıcıdır. Oluşabilecek bu ikincil fazları göstermek amacıyla CZTS yapısı için bir faz diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 6). Bu faz diyagramı J.J. Scragg tarafından, Olekseyuk ve ekibinin hazırladığı detaylı analizlerin sonuçları kullanılarak hazırlanmıştır (OLEKSEYUK, 2004).

Bu faz diyagramı 400 ^oC dengeye ulaşan yapı için geçerlidir. Literatürdeki birçok çalışmada da belirtildiği üzere CZTS bu sıcaklığın çok daha üstündeki sıcaklıklarda (550 ^oC ve üstü) meydana gelmesine rağmen bu faz diyagramı bize oluşan ikincil fazların elementel oranları hakkında yeterli bilgi vermektedir. Şekil 6'da gösterilen faz diyagramı 11 bölgeye ayrılmıştır. Her bölge içinde yazılı olarak belirtilen bileşik ile birlikte CZTS yapısını içermektedir. Şeklin ortasına denk gelen ve yuvarlak bir bölge içinde yıldız ile gösterilen bölgede ise saf CZTS yapısının oluşumunu temsil etmektedir. Görüldüğü üzere tüm ikincil fazlar sülfür içermektedir.



Şekil 6. CZTS üçlü faz diyagramı. Atomca sülfür oranının %50 olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Şekil içinde ayrılan her bölge CZTS fazı ve bu faz ile birlikte bölge içinde belirtilen ikincil fazı içermektedir. Saf şekilde sadece CZTS fazı içeren tek bölge, şeklin orta bölgesine denk gelen ve yuvarlak içinde yıldız ile gösterilen bölgedir (SCRAGG, 2010).

Oluşum sırasında yeterli miktarda sülfürün reaksiyona girmesi, metalik değil sadece sülfür bazlı sülfidlerin oluştuğunu gösterir. Şekildeki faz diyagramı yardımıyla oluşturulan CZTS yapısının hangi elementlerce zengin hangi elementlerce yetersiz olması durumunda hangi ikincil fazın oluşabileceğini gösteren diğer bir diyagram ise yine Scragg tarafında hazırlanmıştır (ŞEKİL 7).

2.1.2 İkincil fazlar:

Cu₂S: Bakır sülfat bileşikleri, özellikle bakırca zengin, ancak kalay ve çinko bakımından ise yetersiz bölgelerde oluşmaktadır. Bu metalik özellikteki ikincil faz, arka ve ön kontak tabakaları arasında ara

bir bağlantı oluşturarak devrede şönt oluşturup, dış devre akımını düşürür. Bakır özellikle sülfüre kıyasla oldukça yüksek bir difüzyon oranına sahiptir. Bu özelliğinden dolayı oluşan bakır sülfat fazları kolaylıkla yüzeye taşınır. Yüzeye uygulanan kimyasal aşındırma yöntemiyle, istenmeyen bu ikincil fazlardan kurtulmak mümkündür. KCN (potasyum siyanit) kimyasalı ile içine batırılan CZTS kaplı örnek, istenmeyen bu fazdan kimyasal aşındırma yöntemi ile temizlenir.



Şekil 7. Stokiyometriye bağlı CZTS üçlü faz diyagramı (SCRAGG, 2010)

SnS₂: Kalayca zengin bakırca fakir bölgelerde meydana gelen bir fazdır. Kalay sülfat bant genişliği 2.2 eV olan yarıiletkendir. CZTS yapısı içinde beliren bu ikincil faz yalıtkan gibi davranır. Çok yüksek miktarlarda bulunduğu takdirde taşıyıcı yüklerin ilerleyişine bariyer oluşturur. Bu durum ise yapının doluluk oranını düşürür.

ZnS: Çinko sülfat ikincil fazı, kalay ve bakırca fakir, çinkoca zengin bölgelerde oluşur. Çok yüksek bant genişliğinden (~3.60 eV) dolayı, yapı içindeki aktif bölgenin küçülmesine ve soğurucu tabakadaki akım akışının engellenmesine neden olarak yalıtkan özellik gösterir.

CTS (**Cu**₂**SnS**₃): Çinkoca fakir bölgelerde oluşur. Bakır sülfatta olduğu gibi ciddi problemler yaratan metalik bir bileşiktir. Çinkoca zengin bileşikler hazırlanarak bu ikincil fazın oluşumu engellenmelidir.

Minimum miktarda ikincil faz oluşumu ile yüksek saflıkta CZTS yapının elde edilmesi, mıknatıssal saçtırmadaki Cu-Zn-Sn metalik öncül yapının elementel oranına ve bu metalik öncül yapının

sülfürleme işlemi sırasında gönderilen sülfür miktarına, sülfür kısmi basıncına ve sülfürleme sıcaklığına bağlıdır.

CZTS büyütme sırasında karşılaşılan, ikincil fazların oluşma sebepleri ile CZTS yapısının meydana gelme basamakları henüz tam olarak anlaşılamamştır. Dört bileşenli bir yarıiletken olan CZTS yapısını istenen özelliklerde elde etmek birçok parametreye bağlı ve zorlayıcı çalışmalar gerektirmektedir. CZTS ince filmi büyütme tekniklerini tek aşamalı ve iki aşamalı işlemler olarak kategorilendirmek uygun olur. Tek aşamalı sistemler tüm elementlerin eşzamanlı olarak sisteme dahil edildiği sistemlerdir. İki aşamalı işlem de ise önce metalik öncül maddeler oluşturulur, ardından bu öncül yapıya sülfür gazı ortamında yüksek sıcaklıkta tavlama işlemi yapılır. İki aşamalı sistemin kullanımı daha hızlı ve daha düşük bütçeli CZTS ince film üretimi sağlar. Şimdiye dek elde edilen CZTS güneş ince filmlerinde en yüksek verim olan %11.1 ile iki aşamalı bir üretim ile elde edilmiştir (TODOROV,2013).

Haziran-2013'te tamamladığımız 112T068 no'lu "İnce Film Güneş Hücreleri için Titanyum Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniğiyle Üretilmiş Cu₂ZnSnS₄ Yarıiletkeni" başlıklı projede kullandığımız sistem, iki aşamalı bir sistemdir. İlk olarak Katagiri ve ekibi tarafından 2009 yılında eş zamanlı mıknatıssal saçtırma yöntemi ve ardından buhar fazlı sülfürleme sistemi ile %6.77 verim elde ettikleri sistemle ortak özelliktedir (KATAGIRI, 2008). Şimdiye kadar elde edilen verim, teorik olarak hesaplanan limitle (%30) karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve buradan çıkartacağımız sonuç, bu bileşik üzerine daha sistematik çalışmaların yapılmasının gerektiğidir. Dünyadaki ince film güneş hücresi çalışmalarında da oldukça düşük bütçeli fakat teorik olarak oldukça yüksek bir verim vaat eden CZTS ince film güneş hücreleri üzerine yoğunlaşılmıştır.

CZTS sentezi 500–600 ^oC arasında gerçekleşir. Bu sentez sırasındaki kimyasal reaksiyon süreci tahmin edilebilmesine rağmen, meydana gelen kimyasal reaksiyonlar henüz tam olarak anlaşılamamıştır (HERGERT, 2007). Tabakalar şeklindeki elementlerin birbiri ardına takip eden reaksiyonları sonucunda önce ikili, sonra üçlü ve nihayet dörtlü Cu₂ZnSnS₄ bileşiği elde edilir.

Oda sıcaklığında sadece Cu₆Sn₅ (CHENG, 2011), Cu₅Zn₈ (VOLOBUJEVA, 2009), Cu₃Sn ve CuZn (SCHURR, 2009) metalik ikili bileşikler oluşabilir. 200-450 ^oC arasındaki sıcaklıklarda metalkalkojen bileşikler CuS, Cu₂S, ve SnS oluşur (GANCHEV, 2011; REDINGER, 2010). 450 ^oC'den büyük sıcaklıklarda Cu_xS ikili bileşiği Sn ile reaksiyona girerek Cu_xSn_yS üçlü bileşiğini oluşturur (SHINDE, 2012). Daha yüksek sıcaklıklarda ise (550–580 ^oC) ZnS ile Cu₂SnS₃, CZTS (Cu₂ZnSnS₄) oluşturmak üzere reaksiyona girer;

$$Cu_2SnS_3 + ZnS \longrightarrow Cu_2ZnSnS_4$$
(1)

Bileşiklerin bu kimyasal reaksiyonlar boyunca, buharlaşma ve süblimleşme fiziksel olayları ile ayrışmaları basınç kontrolü ile önlenmeye çalışılmalıdır. Özellikle çok yüksek sıcaklıklar ise, CZTS bileşiğinin katı ve gaz ikili bileşiklerine ayrışmasına neden olur (SCRAGG, 2011).

$$Cu_2ZnSnS_{4(s)} \longrightarrow Cu_2S_{(s)} + ZnS_{(s)} + SnS_{(g)} + \frac{1}{2}S_{2(g)}$$
(2)

(2) numaralı reaksiyonun meydana gelmesi durumunda oluşan ZnS, SnS ve S, 300-400°C'de buharlaşarak geride Cu₂S ikili bileşiğince zengin bir tabaka meydana gelir. Cu₂S bileşiği ise daha önce açıklanan sebeplerden dolayı iyi bir verim elde edilememesine neden olur. (2) reaksiyonunun sağındaki kimyasallardan biri saturasyon basıncına ulaştırılmasıyla reaksiyondaki denge durumu CZTS'yi gösterecek şekilde yön değiştirebilir (REDINGER, 2011). Ayrıca arka kontak olarak kullanılan Mo'dan dolayı oluşan MoS₂ bileşiğinin, (2) reaksionunu sağ tarafa kaydırıcı etkisi olduğu bildirilmiştir (WANG, 2011). Bu durum arka kontak elementi olarak Mo'dan başka elementlere yönlenilmesinin nedenlerinden biridir.

CZTS sentezindeki bir diğer önemli etken ise saçtırma tekniği ile büyütülen metalik karışımdaki elementlerin miktarca oranları ve büyütülme sıralarıdır. Bakırın (Cu) yüksek oranda difüzyonu ile yüzeyde oyuklar oluşması ve kalayın (Sn) kolayca buharlaşması CZTS oluşumunu önemli ölçüde etkileyen olaylardır. Tabakalar halinde CZTS büyütme işleminde bakırın ilk olarak büyütülmesi difüzyonla deliklerin oluşmasını tetikler. Bu yüzden Cu'yu en üst tabaka olarak belirlemek aynı zamanda Sn buharlaşmasını da önleyeceğinden dolayı tercih edilmelidir. Elementlerin sıralanmasında dikkat edilmesi gereken diğer durum ise Cu ve Sn'nin yanyana olmasıdır. Cu ve Sn tabakası arasındaki Zn, CZTS oluşumu için gerekli olan Cu₂SnS₃ oluşumunu engeller. En üstten en alta doğru, Cu/Sn/Zn/(arka kontak elementi)/(alttaş) uygun bir sıralama oluşturur.

2.1.3 Arka Kontak Elementi

İnce film güneş hücreleri için kullanılan arka kontağın sahip olması gereken birçok özellik vardır. Kontak malzemesinin, büyütme sırasında yüksek atmosferdeki bozulmalara karşı dayanıklı ve tekrarlanabilir olması bu süreç için çok önemlidir. Ayrıca, alt tabakadan büyütülen emici yüzeye gelebilecek safsızlıklara karşı difüzyon bariyeri olarak davranmalıdır. Aynı zamanda iyi elektronik cihaz özellikleri taşıması için, çoğunluk taşıyıcıları olacak boşluklarda omik kontak ve azınlık taşıyıcıları konumundaki elektronlar içinde düşük yeniden birleşme (recombination) oranına sahip olacak p-tipi yarıiletken oluşturmalıdır. Son olarak, optik kayıpları en aza indirmek için yüksek optik yansıtıcı özelliklerine sahip olmalıdır. Bu amaçla birçok metal ve semi-metal arka kontak olarak seçilebilir ve bu seçime aşağıdaki formül ile sınırlandırma getirilebilir. *p*-tipi yarıiletken için Φ_m arka kontağın iş fonksiyonu, E_g yasak enerji aralığı, χ ise elektron çekiciliğidir (ORGASSA, 2012).

$$\Phi_{\rm m} > E_{\rm g} + \chi \tag{3}$$

Özellikle CIGS güneş hücrelerinde kullanılan, geleneksel arka kontaklardan biri olan Mo, %20 cihaz verimine ulaşmış olan CIGS güneş hücrelerinde en çok kullanılan arka kontak metaldir. Yüksek verim elde edilen Cu(In,Ga)Se₂ güneş hücrelerinde arka kontak olarak Mo elementinin kullanılmış olmasından dolayı, CZTS güneş hücrelerinde de arka kontak elementi olarak akla gelen ilk element Mo olmuştur. Ayrıca, Mo metalinin erime noktasının güneş hücrelerinin çalışma sıcaklıklarının çok üstünde olmasından dolayı soğurucu tabaka içine difüzyonu mümkün değildir. Fakat yapılan çalışmalarda görülmüştür ki Mo arka kontak havada kolay oksidasyona uğradığından dolayı güneş hücrelerinin performansını düşürmektedir (KESSLER, 2005).

Ayrıca, termodinamik analizlere bakıldığında CZTS/Mo güneş hücresi uygulamaları, CIGS/Mo güneş hücresi uygulamaları kadar kimyasal olarak uygun görülmemektedir. Isıl işlemler süresince faz diyagramına bakıldığında, MoS₂ oluşumu Sn(IV) nin indirgenmesine kolaylık sağlamasıyla beraber CZTS ince filminden sülfürün kaldırılmasına neden olabilir:

$$2Cu_2ZnSnS_4 + Mo \longrightarrow 2Cu_2S + 2ZnS + 2SnS + MoS_2$$
(4)

Reaksiyonun 550 °C tavlama sıcaklığı için hesaplanmış serbest enerji değişimi -150 °C dir. Bu şekildeki negatif enerji değişimi CZTS için Mo arka kontağı kullanmanın uygun olmamasına neden olmaktadır. Bunun aksine, pozitif serbest enerji değişimine sahip olan CIGS güneş hücrelerinde Mo arka kontak kullanmak daha uygun olmaktadır (SCRAGG, 2012). Mo arka kontak ayrıca havada kolay oksidasyona uğradığından dolayı güneş hücresinin performansını düşürebilir (KESSLER, 2005). Bütün bunların ışığında elverişli olması, daha iyi termal genleşme sağlaması, kullanılan malzemenin fiyatını ve miktarını azaltarak daha kararlı ve daha ucuz güneş hücresi elde etmek ve daha yüksek yansıma sağladığından daha ince malzeme kullanmak için alternatif arka kontaklar aranmaya başlanmıştır.

Akıllara ilk olarak, CIGS güneş hücrelerinde selenyumla reaksiyona girerek emici tabakanın büyütülmesini etkileyen titanyum gelmektedir (ORGASSA, 2012). CZTS ince film üretiminde selenyum yerine sülfür tercih edilmektedir. Sembolü Ti olan titanyum, 22 atom numaralı kimyasal elementtir. Hafif, güçlü ve parlak bir geçiş metalidir. Titanyumun metal formunun en yararlı

özellikleri, korozyona karşı dirençli olması ve bütün metaller içinde en yüksek dayanıklılık-ağırlık oranına sahip olmasıdır. Düşük yoğunluklu hafif ve kolay işlenebilen esnek bir metaldir. Mo metalinin termal genleşme katsayısı 4,8 μm·m⁻¹·K⁻¹ iken, Ti metalinin termal genleşme değeri 25 °C oda sıcaklığında 8,6 μm·m⁻¹·K⁻¹'dir. Ti metalinin iş fonksiyonu ise 4.33 eV'dur. Güneş hücresi çalışmaları için molibdenyumun termal genleşme katsayısı yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden farklı tabakalar ile iyi termal genleşme oluşturmakta da sıkıntı olmaktadır. Son olarak fiyat ve malzeme oranı performansında molibdenyum titanyumdan %400 daha pahalı ve doğada bulunması zor malzemedir. Buradan da bir kere daha anlaşılacağı üzere titanyum, molibdenyuma göre CZTS ince film güneş hücresi uygulamaları için çok daha fazla avantaja sahip arka kontak özelliklerini barındırmaktadır.

Arka kontak olarak Mo yerine Ti seçmemizin başlıca sebeplerini şu şekilde karşılaştırmalı olarak verebiliriz:

- ✓ Ti, seramik ve cam üzerine çok iyi bir şekilde yapışmakta (wetting) ve dolayısıyla daha kaliteli arayüz özelliğine sahip olacak şekilde büyütülebilmektedir.
- ✓ Alttaş ile arka kontak malzemesinin termal genleşme katsayılarında uyumsuzluk olduğu zaman, tavlama işlemi sırasında arka kontak yüzeyinde çeşitli kırılmalar ve çatlamalar gözlenebilmektedir.
- Mo'nun termal genleşme katsayısı yetersizdir. 25 °C oda sıcaklığında, Mo metalinin termal genleşme katsayısı 4.8 μm/(mK) iken, Ti metalinin termal genleşme değeri 8.6 μm/(mK)'dir.
- ✓ Ti ile CZTS'nin termal genleşmesi uyumludur.
- ✓ Ti ile CZTS arasında etkileşme bulunmadığından arayüzde alaşım oluşmamaktadır.
- ✓ Kaplama sırasında safsızlıklara karşı difüzyon bariyeri olarak davranmaktadır. Düşük yoğunluklu olduğundan hafif ve aynı zamanda güçlü ve parlak bir geçiş metalidir. Metal formunun en yararlı özellikleri korozyona karşı dirençli olması ve bütün metaller içinde en yüksek dayanıklılık oranına sahiptir.

Literatürde çoğunlukla cam alttaş kullanılmasına rağmen sinterflex seramik alttaş kullanmanın yaratacağı avantajlar ise;

- Seramik alttaş yüzeyine pürüzlülük ve desen (texture) oluşturmak cam yüzeye oluşturmaya nazaran çok daha kolaydır.
- ✓ Ayrıca kaplama yöntemlerinin çoğu yüksek sıcaklıklar gerektirdiğinden dolayı, yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzeme olan seramik kullanmak, cama nispeten daha avantajlıdır.

3. GEREÇ ve YÖNTEM

Şekil 8'de projede kullanılan deney düzeneğinin kesit alanı ve büyütülen katmanlar gösterilmektedir. Projemizde kullandığımız dört metalik kaynaklı mıknatıssal saçtırma sisteminin görünümü Şekil 9'da gösterilmiştir. İki aşamalı CZTS yarıiletkeninin büyütme işleminin şematik olarak gösterimi Şekil 10'da gösterilmiştir.



Şekil 8. Dört kaynaklı mıknatıssal saçtırma sistemi (a) metalik öncül yapının şematik gösterimi, (b) Mıknatıssal saçtırma sistemimizin üstten görünümünün şematiği, (c) saçtırma sistemimizde kullandığımız örnek tutucunun şematik gösterimi.

Projede Sinterflex (SİNTERFLEX, 2013) seramik alttaşlar üzerine, aynı vakum odacığı içerisinde, dört adet saçtırma kafası kullanılarak oda sıcaklığında DC mıknatıssal saçtırma tekniği ile in-situ büyütme ile önce Ti arka kontak kaplanması ve devamında da vakumu bozmadan aynı vakum ortamında Cu+Zn+Sn ince film büyütülmesi planlanmıştır (Şekil 8). Dolayısıyla Ti arka kontak havaya maruz kalmadan, in-situ olarak aynı vakum sisteminin içerisinde üst katman büyütüldüğünden oksitlenmeye uğramamış olacaktır. Bu durum ise Ti ile CZTS arasındaki seri direncin (kontak direnci) olabildiğince düşük olması açısından oldukça önemlidir. Saçtırma sisteminde büyütülmüş olan Cu+Zn+Sn tabakasının, uygun şartlarda sülfürlenmesiyle güneş hücrelerinde kullanımı olan kesterit yapıdaki CZTS ince filmi elde edilecektir.



Şekil 9. Projemizde kullandığımız dört metalik kaynaklı mıknatıssal saçtırma sistemi

Çalışmamızda CZTS yapısı 2 aşamalı bir teknikle üretilmiştir:

- 1. Mıknatıssal saçtırma yöntemi ile metalik öncül yapının Mo ve Ti arka kontak üzerinde büyütülmesi,
- 2. Elde edilen bu metalik yapının ısıl işlem aracılığıyla sülfürizasyon prosesi (Şekil 11 ve 12).

Çalışmamızın başında Sinterflex seramik alttaş üzerine, Ti ince film arka kontak kaplaması yapıldıktan sonra, dört kaynaklı tasarladığımız DC mıknatıssal saçtırma sistemimizde (Şekil 9) bakır, kalay ve çinko kaplamaları Zn-Sn-Cu sırasında (Cu/Sn/Zn) ve belirlenen parametrelere göre büyütülmüştür. Bu sıralamayı seçmemizin sebebi, oldukça yüksek difüzyon hızı olan Cu elemetini en üste koyarak film tabakasında oyuklar oluşmasını engellemektir. Ayrıca, Cu ve Sn elementini yanyana getirerek Cu₂ZnSn₄ yapısının oluşumu için gerekli ara faz olan Cu₂SnS₃ oluşumunu hızlandırmaktır. Cu, Sn ve Zn elementlerinin ağırlıkları ve yoğunlukları dikkate alınarak, istenen stokiyometrede bileşik oluşturabilmemiz için ayrı ayrı her üç elementel ince filmin ne kadar kalınlıkta olması gerektiği hesaplanmıştır. Projemizde, istenen kalınlıktaki ince filmlerin herbirinin beş dakikalık saçtırma işlemi sonucunda elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu yüzden, magnetron saçtırma sistemimizde kullandığımız kaynaklara uygulanması gereken dc güç değerlerini belirlemek amacıyla, öncelikli olarak cam üzerine elementler büyütülüp, kalınlıkları Veeco DEKTAK 150 profilometre ile ölçülüp, her elementel kaynak için dc saçtırma gücü belirlenmiştir. Kullanılan mikroskop camları, sırasıyla aseton, methanol ve de-iyonize su ile ultrasonik olarak temizlenip, basınçlı nitrojen gazı ile kurutulmuştur.

Şekil 10. İki aşamalı CZTS yarıiletkeninin büyütme işleminin şematik olarak gösterimi

Dört metalik kaynaklı mıknatıssal saçtırma sistemimizde kullandığımız mekanik ve turbo moleküler pompa ile 2x10⁻⁶ Torr mertebesinde düşük basınçlara ulaşılmıştır. Kaplama esnasında, yani vakum odacığı içerisine 30 sccm Ar_(g) gönderilikten sonra ise basınç değeri 1.5x10⁻² Torr olarak okunmuştur. Vakum odacığı içerisinde örnek tutucu-kaynak mesafesi her dört kaynak için, 8 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Literarür çalışmaları sonucunda elde ettiğmiz bilgiler ve farklı kaplama sıralamalarıyla elde edilen çok sayıda örneğin analizi ışığında, Cu/Sn/Zn (Cu en üstte olacak şekilde) sıralaması ile en iyi sonuca ulaştık. Bu sıralamaya göre metalik katmanların saçtırma güçleri; Ti arka kontak katmanı üzerine büyütülen ilk katman olan 175 nm kalınlıklı Zn ince film tabakası için 20 W, 360 nm kalınlıklı orta katman Sn için 40 W, 155 nm kalınlıklı üst katman Cu için ise 41 W olarak belirlenmiştir. Saçtırma süreleri her katman için 5 dakika olarak ayarlanmıştır.

Şekil 11. İkinci aşama olan sülfürleme işlemi için kurulan düzenek

Çalışmanın ikinci aşaması olan sülfürleme işlemi ise elemetlerin erime noktaları dikkate alınarak belirlenen uygun sıcaklık ve tavlama süresinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 10). Önceki deney sırasında tüp içinde kalması mümkün olan kirlilikten kurtulmak amacıyla her sülfürizasyon işlemi öncesinde, kuartz tüp, fırın içinden 700 °C'de 2 saat boyunca 150 sccm Ar gazı geçirilerek temizlenmiştir. Sülfürleme işlemi esnasında da firin çalıştırılmadan önce, kuartz tüpün içerisine örnek yerleştirildikten sonra 1 saat boyunca, 150 sccm Ar gazı geçirilerek, deney sırasında tüp içindeki hava ortamının sadece Ar_(g) olması amaçlanmıştır. Bu süreçten sonra fırın 27ºC başlangıç sıcaklığından, dakikada 10°C artırılarak 560°C'ye ulaşacak şekilde ısıtılmıştır. Fırın çalıştırıldığı andan itibaren ise Ar_(g) akışı 40 sccm'e düşürülmüştür. Sülfürleme işlemi boyunca sabit 40 sccm Ar gaz akışı, sülfür buharının örnek üzerinden taşınmasını sağlamıştır. Sülfür buharı, toz sülfürün eritilip buharlaştırılmasıyla elde edilmiştir. Ucunda silindirik bir bölme bulunacak şekilde tasarlayıp hazırlattığımız kuartz tüpün bu bölmesi içine yaklaşık 100 mg toz sülfür konulmuştur. Bu silindirik bölmenin etrafi tel ile sarılıp üzerinden akım geçirerek, Joule etkisi ile toz sülfürün ısınarak buharlaşması sağlanmıştır. İki saatlik sülfürleme işlemi sonucunda firin kapağı açılarak kuartz tüp içindeki örneğimizin doğal olarak soğuması amaçlanmıştır. Bu parametreler denenerek çok sayıda farklı sıcaklık ve sülfürleme parametresiyle hazırlanan örneklerin analizleri doğrultusunda en uygun değerler elde edilmiştir.

Şekil 12. Projemizde kullandığımız sülfürizasyon sistemi

Sonuç olarak, Ti arka kontaklı Sinterflex seramik alttaşlar üzerinde elde edilen CZTS örneklerimiz Raman spektroskopisi (Princeton Instruments, Acton SP2750 0.750 m Imaging Triple Grating Monochrometer) ve X-ışını kırınımı (XRD; Philipps X'Pert Pro) analizleri aracılığıyla incelendi. Raman Spektroskopi analizi sonucunda Ti elementinden gelen sinyallerin CZTS'den gelen sinyalleri baskılayacak kadar güçlü olduğu gözlendi. Projemizdeki öncelikli hedef olan yüksek kalitede saf CZTS bileşiğini elde etme amacı doğrultusunda yapmamız gereken; büyütülen CZTS ince filmlerinin analizinin en sağlıklı şekilde yapılıp, bu analizler ışığında en uygun parametreleri saptamaktır. Bu sebepten dolayı, literatürdeki çalışmalara paralel olarak, çalışmamızı önce Mo arka kontaklı cam alttaşlar üzerinde başlatarak en uygun parametrelerde ve en iyi analiz sonuçları verecek CZTS ince filmini büyütmeye yönelttik. Farklı saçtırma parametreleri (farklı elementel oranlar) ve farklı sülfürizasyon parametreleri (sıcaklık, basınç, sülfür miktarı, sülfürleme süresi) kullanılmıştır. Cam alttaş üzerine Mo arka kontaklı CZTS (Cu/Sn/Zn/Mo/Cam) örneklerimizin (Şekil 13) Raman Spektroskopisi, XRD, XRF, SEM ve XPS analizleri yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda elde edilen en iyi örneklerin parametreleri ise Ti arka kontaklı seramik alttaşlar için uygulanmıştır.

Şekil 13. İkili tabaka Mo ince film kaplı cam üzerinde CZTS oluşumu şematik gösterimi

Düşük dirence sahip olması, yüksek sıcaklıklarda ince film elde edilirken kararlı olması ve soğurucu tabakanın (CZTS) alttaşa iyi yapışmasını sağlamasından dolayı molibdenyum (Mo) ince film, fotovoltaik hücrelerde kullanılabilecek en uygun özelliklere sahip alttaşlardan birisidir. Bu çalışmada Mo alttaş tabakası, DC mıknatıssal saçtırma tekniği kullanılarak değişik parametrelerle elde Projenin başlangıç aşamasında, yüksek basınçta kaplanmıştır, ancak parçacıkların edilmiştir. saçılması arttığı için Mo iyonlarının kinetik enerjisi azalmış ve sonuç olarak ince filmdeki kristalleşmenin kötü olmasına, düzgün bir yüzey oluşmamasına neden olmuştur. Daha sonra düşük basınçta kaplamalar yapılmış ve çok yüksek dirençlerde alttaşlar elde edilmiştir. Bu sebepten dolayı, sinterflex seramikler üzerine kaplanan ince film Mo arka kontak katmanında, düşük direnç ve alttaş üzerinde iyi tutunma özelliklerinin aynı anda elde edilebilmesi için iki aşamalı kaplamaya geçilmiştir. Birinci aşamada yüksek basınç kullanılıp iyi yapışma elde edilmiş daha sonra vakum ortamını bozmadan düsük basıncta kaplama yapılıp düsük direnç elde edilmiştir. Tek katman olarak başladığımız Mo ince film kaplamları 75 W saçtırma gücü, 30 sccm Ar gaz akışı ve 12 mTorr işlem basıncı parametrelerinde yapılmıştır. Yapılan bant testlerinde filmin çok iyi tutunduğu gözlemlenmistir. Ancak film yüzeye tutunurken özdirenci (1030 $\mu\Omega$ cm) ve yüzey direnci (15.9 Ω/\Box) güneş hücrelerinde kullanılamayacak kadar büyük olmaktaydı. Buna çare olarak ise çift katman molibdenyum büyütme tekniği kullanıldı. Burada ise mıknatıssal saçtırma cihazında: 75 W, 30 sccm Ar kullanıldı. Tek farklılık olarak önce 12 mTorr da kaplama yapıldıktan sonra vakum ortamı bozulmadan 2 mTorr da aynı filmin üzerine büyütme yapıldı. Sonuç olarak 48 $\mu\Omega$ cm özdirencinin yanında 1.0 Ω/□ yüzey direnci elde edilmiş oldu. Yani yüksek vakumda yapılan kaplama iyi tutunmayı sağlarken düşük vakum ise özdirencini düşürüyordu. Aynı zamanda kalınlık parametreleri de incelendi. Kalınlık 800 nm civarında olduğu zaman en iyi sonuçları verirken 500 nm veya 650 nm iken hem özdirenç hem de yüzey direnci çok büyük oranda değişmiş oluyordu. Bu şekilde çift katmanlı çalışmalardan sonra uygun elektriksel ve yapısal özelliklerde Mo alttaşı elde etmek için kaplama parametreleri optimize edilmiştir.

Mo ince film kaplı sinterflex seramik alttaşlar üzerine başarılı bir şekilde CZTS ince filmi büyütmek için gerekli saçtırma parametrelerini elde ettikten sonra, aynı parametreler Ti ince film kaplı sinterflex seramik üzerinde denendi. Titanyum ince film büyütmelerinde, yine aynı DC mıknatıssal saçtırma cihazı kullanılarak kaplama sırasında 3 mTorr, 100 W, 30 sccm argon ile 80 dakika parametreleri kullanılmıştır. Titanyum için 80 dakika gibi uzun bir süre kaplama yapılmasının sebebi saçtırma sistemi ile büyütme verim (sputtering yield) oranın çok düşük olmasıdır. Yine büyütmeden sonra bant testiyle filmin yüzeye tutunup tutunmadığı analizi yapıldığında herhangi bir sorun oluşmadığı gözlenmiştir. Bu yeni parametreler kullanılarak, sinterflex seramik üzerine büyüttüğümüz Ti ince film kaplamaları üzerine elde edilen CZTS filmlerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz birçok yapısal analizden sonra, TiO₂ bileşeninden yoksun örnekler üretmeyi başarmış olduk. Fakat XRD, Raman

spektroskopisi, Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (EDS, Oxford X-act), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS; Phoibos 150 3D-DLD) analizleri sonuçlarında istenmeyen ikincil fazların oluşumları ve homojen olmayan yüzey saptandı. İstenilen sonucu elde edene kadar, kullandığımız parametreleri kontrollü olarak değiştirerek yüze yakın örnek büyüttükten sonra, hedeflendiği gibi oldukça saf ve yüzeyde daha homojen olan p-tipi yarıiletken CZTS bileşikler Ti kaplı seramik alttaşlar, Ti ve Mo folyolar üzerinde elde edildi. Yukarıdaki bölümlerde verilen parametrelerde en iyi sonucu aldığımız örneklerde kullandığımız parametrelerdir.

		Mıknatıssal Saçtırma Parametreleri			Sülfürleme Parametreleri	
	ALTTAŞ	Cu kalınlık (nm), saçtırma gücü(W)	Zn kalınlık (nm), saçtırma gücü(W)	Sn kalınlık (nm), saçtırma gücü(W)	Gaz Akışı (sccm)	Fırın (°C, sa)
CZTS	Titanyum ince film kaplı	155 nm,	175 nm,	360 nm,	40 sccm	560°C,
36	Sinterflex Seramik	41 W	20 W	40 W	Ar(g)	2 saat
CZTS	Titanyum Folyo	155 nm,	175 nm,	360 nm,	40 sccm	560°C,
58		41 W	20 W	40 W	Ar(g)	2 saat
CZTS	Molibdenyum Folyo	155 nm,	175 nm,	360 nm,	40 sccm	560°C,
63		41 W	20 W	40 W	Ar(g)	2 saat
CZTS	Laboratuvar camı	155 nm,	175 nm,	360 nm <i>,</i>	40 sccm	560°C,
67		41 W	20 W	40 W	Ar(g)	2 saat

Tablo 1 Projemizde kullanılan örneklerin büyütülme koşullarını gösteren tablo

Elde ettiğimiz CZTS bileşiğinin optik ve elektriksel özelliklerini incelemek amacıyla ise, diğer alttaşlara ek olaraktan cam alttaş kullanılmıştır. PerkinElmer Lambda 950 UV/VIS/NIR spektrometre ile bu örneklerin reflektans ve transmittans ölçümleri yapılıp, elde edilen değerler CZTS yarıiletken bileşiklerimizin yasak bant aralıkları ve soğurma katsayılarının hesaplanmasında kullanılmıştır.

Cam alttaş üzerinde elde ettiğimiz CZTS yapıları dört nokta ölçümü ve Van der Pauw yöntemleri kullanılarak, örneklerin yüzey direnci ve özdirenç değerleri ölçülmüştür (Keithley 2182A nanovoltmetre, Keithley 7001 switch sistemi, Keithley 220 programlanabilir akım kaynağı). Hall etkisi prensibinden faydalanarak Van der Pauw yöntemi ile CZTS yarıiletken bileşiklerimizin yük taşıyıcı tipi, yüklerin hareketliliği (mobilitesi) ve yük konsantrasyonları hesaplanmıştır (Lakeshore 450 Gaussmeter and Phywe 06480.01 electromagnet). Tablo 1'de projemizde kullanılan örneklerin büyütülme şartları verilmektedir.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Proje bünyesinde, Sinterflex seramik alttaş üzerine büyütülen ince film Ti veya Mo arka kontak katmanları üzerine ince film Cu₂ZnSnS₄ *p*-tipi yarıiletken bileşiği büyütülmüştür. Elde ettiğimiz yüze yakın CZTS yarıiletken örnekleri arasında optimum karakterizasyon değerlerine sahip olan CZTS 36, 58, 63, 67 numaralı örneklerin yapısal, elektriksel ve optiksel özellikleri incelenmiştir. Örneklerimizin yapısal karakterizasyonları; XRD, Raman spektroskopisi, XPS, EDX ve SEM analizleri aracılığıyla yapılmıştır. Optiksel ve elektriksel ölçümler ise cam alttaş üzerine aynı parametreler ile büyüttüğümüz örneklerimiz kullanılarak yapılmıştır. UV-spektrofotometrede geçirgenlik ve yansıtıcılık oranları belirlendikten sonra ilerleyen bölümde detaylı anlatılacağı üzere, soğurma (absorpsiyon) katsayısı ve yasak bant aralığı hesaplanmıştır. Cam alttaş üzerine büyütülen örneklerimizin, dört nokta metodu ile yüzey direnci ve özdirenci; Van der Pauw metoduyla da çoğunluk yük taşıyıcı tipi, taşıyıcı yoğunluğu ve yük taşıyıcılarının mobilitesi belirlenmiştir.

4.1 YAPISAL KARAKTERİZASYON

4.1.1. XRD Ölçümleri:

XRD analizi ile örneğin kristal yapısı, kristal yönelimi, atomik yerleşimi, kristal büyüklüğü ve kristal kusurları hakkında bilgi edinilir. Literatürden edinilen XRD analiz verilerine göre, kesterit yapıdaki Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) kristalinin 2θ =28.57°'de (112) yöneliminde iyi bir kristallenme gösterdiği bildirilmiştir. Bu ana pike ek olarak, 2θ =28.57, 32.50, 47.30, 56.25, 67.30° değerlerinde de CZTS oluşumunu gösteren pikler oluşmaktadır. Bu pikler, kesterit kristal yapısında oluşan CZTS yarıiletken bileşiğinin, sırasıyla; (112), (200), (220), (116) ve (400) kristal yüzeylerine aittir. Şekil 14 (a), Ti ince film kaplı Sinterflex seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS yapısının XRD analizine aittir. Aynı şekil üzerindeki (b) ve (c), Ti kaplı Sinteflex seramik ve sadece Sinteflex seramik alttaşlarının XRD analizi ile yapısal analizini göstermektedir. Ti kaplı Sinterflex seramik yapısına ait kırınım pikleri tahmin edileceği üzere, Şekil 14 (a) da karşımıza çıkmaktadır. Alttaşa ait kırınım pikleri Şekil 14(a)'da **S** harfi ile belirtilmiştir. Alttaştan gelen bu piklerin dışında, CZTS yapısına ait olduğu belirlenen oldukça keskin ve şiddetli pikler elde edilmiştir. Ancak genel bilgiler kısmında bahsedildiği üzere, CZTS yapısının oluşumunun ikinci evresi olan sülfürleme işlemi sırasında, farklı sıcaklıklarda oluşum gösteren ara fazların, istenen CZTS bileşeğini oluşturmadan, ikili ya da üçlü sülfit bileşikleri halinde örnek üzerinde kalması sonucu oluşan, ZnS ve Cu₂SnS₃ istenmeyen ikincil

fazların da aynı kırınım açılarında pik vermesinden ötürü, XRD analizi CZTS yapı tayininde yeterli ve belirleyici bir analiz değildir. CZTS, ZnS ve Cu₂SnS₃ bileşiklerinin, benzer kristal sabitlerine sahip olmasından dolayı XRD analizinin dışında, daha belirleyici ve parmak izi yapı tayini yapan, Raman spektroskopisi analizi, tercih edilen ana analiz yöntemidir.

Şekil 14. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen örneklerin XRD analizi sonuçları (a) Ti ince film kaplı Sinterflex seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS 36 örneği, (b) Sinterflex seramik üzerine Ti ince film kaplı alttaş, (c) Sinterflex seramik alttaş

Yeni nesil ince film güneş hücresi endüstrisinde, çok büyük bir kullanım potansiyeline sahip olacağı düşünülen esnek (flexible) alttaşlar üzerinde CZTS p-tipi yarıiletken bileşiği büyütülmüştür. CIGS güneş hücrelerinde alttaş olarak kullanılan Mo folyo ve Ti folyo esnek alttaşlar üzerinde CZTS ince film yarıiletkeni büyütmek amacıyla kaplamalar yapılmıştır. Şekil 15 ve 16, sırasıyla Mo folyo ve Ti folyo üzerinde elde ettiğimiz CZTS yapılarına ait XRD analizleridir.

Şekil 15 ve 16'dan görüldüğü üzere her iki alttaşta da CZTS yapısına ait olan kristal yüzeylerine ait kırınım pikleri oldukça güçlü ve keskin bir şekilde elde edilmiştir. XRD grafiklerinde kırınım piklerinin keskinliği, incelenen kristal yapısının saflığına bağlı olduğundan ötürü, istenildiği şekilde kristal oluşumlarının elde edildiğini göstermektedir. XRD analizleri doğrultusunda, Mo ve Ti folyolar

(esnek alttaş) üzerinde ürettiğimiz CZTS yapılarının tayinleri bir sonraki bölümde yer alan Raman spektroskopisi analizi ile desteklenecektir.

Şekil 15. Mo folyo alttaş üzerinde büyütülen CZTS 63'ün XRD analizi (a) Mo/CZTS (b) Mo folyo analizi

Şekil 16. Ti folyo alttaş üzerinde büyütülen CZTS 58'in XRD analizi (a) Ti/CZTS (b) Ti folyo analizi

4.1.2. Raman Analizi:

Örnek üzerine gönderilen lazer ışığının, örnekle etkileşimi sonucu meydana gelen saçılma ve yansımaların dedektör üzerinde toplanması sonucunda, örneğin kalitatif ve kantitatif analizi yapılır. İncelenilecek örneğin titreşim, fonon ve diğer düşük frekanslı modları, belirli enerjilerde gönderilen lazer ışığı ile uyarılır. Bu uyarma sonucunda lazer fotonlarının enerjisinde artışlar veya azalışlar meydana gelir. Her molekülün kimyasal bağ yapısına dayalı olarak kendine has bir titreşim frekansı ve simetrisi vardır. Örnek ile lazer etkileşimi sonrası, lazer enerjisindeki değişim dedektörde toplanarak incelenen örneğin bir nevi parmak izi olan karakteristik analizi yapılmış olur.

Şekil 17'de Ti ince film kaplı Sinterflex seramik üzerine büyüttüğümüz CZTS ince filmin Raman pikleri gözlenmektedir. Filmlerimizin Raman Spektroskopisi analizleri 514 nm dalgaboylu yeşil lazer kaynağı kullanılarak yapılmaktadır. Grafikten de görüldüğü üzere 338 cm⁻¹'deki dalga sayısına denk gelen oldukça keskin olan ana bir pik vardır. Bu baskın pik, literatürdeki değerle birebir örtüşmekte olan CZTS bileşiği yapısının fonon titreşim moduna karşılık gelmektedir. 254, 288 ve 374 cm⁻¹'de

görülen, omuz şeklindeki geniş ve zayıf pikler ise CZTS bileşiğinin E ve B simetri modları kaynaklıdır (SCRAGG, 2012). Aynı şekil üzerinde, kırmızı ile çizilen grafik ise Ti ince film kaplı Sinterflex seramikten alınan Raman analizini göstermektedir. 440 ve 600 cm⁻¹ dalga sayısına karşılık gelen pikler TiO₂ yapısına aittir (ZHANG, 2000). Bu pikler, alttaştan gelen sinyaller olarak, üzerine büyüttüğümüz CZTS Raman analizinde de karşımıza çıkmıştır.

Şekil 17. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS-36 örneğinin Raman spektroskopisi analizi.

Şekil 18'de, aynı parametreler kullanılarak, Mo ve Ti folyolar üzerine büyütülen CZTS ince filmlerinin Raman analizi gösterilmektedir. Her iki alttaş üzerinde de CZTS yapısına ait olduğu bilinen pikler net bir şekilde elde edilmiştir. Ti folyo üzerine büyütülen CZTS yapısında, Şekil 18 (a)'da görüldüğü üzere, ana pik olan 338 cm⁻¹ pikinden bir miktar kayma olduğu görülmektedir. Bu kaymanın (red shift) ince film üzerinde meydana stresten kaynaklandığı düşünülmektedir (MATTOX, 2001).

Şekil 18. Metalik folyo üzerinde büyütülen CZTS örneklerinin Raman analizi (a) CZTS-58 Ti folyo üzerinde, (b) CZTS-63 Mo folyo üzerinde büyütülen CZTS örnekleri

4.1.3. XPS Analizi:

XPS, incelenen malzemenin kimyasal bağ yapma durumu ile ilgili bilgi veren çok önemli bir tekniktir. Mo ve Ti folyolar üzerinde elde edilen örneklerimizin XPS yüzey analiz spektrumu ile Cu, Zn, Sn ve S elementlerinin varlığı belirlenmiş oldu. Detaylı alınan ölçümler ile de Cu 2p, Zn 2p, Sn 3d ve S 2p elementlerinin bağlanma enerji değerleri, C 1s pik konumu 284.6 eV'de alınarak hesaplandı. Zn elementine ait XPS çekirdek seviyesi spektrumu (core level) sırası ile 1022 eV ve 1044.7 eV bağlanma enerjisi değerlerinde ve spin-orbital ayrışma değeri 22.7 eV olan Zn $2p_{3/2}$ ve ve Zn $2p_{1/2}$ sonuçlarını vermiştir. Sn elementine ait olan $3d_{5/2}$ ve $3d_{3/2}$ fotoelektron pikleri sırası ile 486.6 eV ve 495 eV bağlanma enerji değerlerinde gözlenmiştir. Cu bağlanma enerjisi $2p_{3/2}$ için 932.7 eV ve $2p_{5/2}$ için 952.5 eV olan ve 19.8 eV spin-orbit ayrışma değerine sahip tek çiftten (doublet) meydana gelmiştir (MOHOLKAR, 2011). S elementine ait $2p_{3/2}$ fotoelektron pik pozisyonu da 161.5 eV bağlanma enerjisi değerinde olduğu saptanmıştır (DANILSON, 2011).

Şekil 19. Ti ve Mo folyo üzerinde büyütülen CZTS 58 ve 63 numaralı örneklerinin XPS analiz grafikleri.

4.1.4 EDS ve SEM Analizi:

EDS analizi ile incelenen malzemenin kimyasal ve elementel analizi yapılır. İncelenen yapının yüksek enerjili X-ışını ile bombardımanı sonucu yaydığı karakteristik X-ışınlarının incelenmesi ile malzeme içindeki elementler ve bu elementlerin incelenen malzeme içindeki ağırlıkça yüzdelik oranları hesaplanmaktadır. CZTS ince film soğurucu tabaka elde etmenin en önemli parametrelerinden biri de dörtlü bileşiği oluşturan elementlerin ağırlıkça yüzdelik oranlarıdır. Literatür araştırmaları göstermiştir ki, bakırca fakir olarak oluşturulan bileşiklerden daha yüksek verim ve daha iyi optoelektronik özellikler elde edilmiştir (SCRAGG, 2008). Ayrıca bakır oranının kesterit Cu₂ZnSnS₄ kristal yapısındaki tane (grain) büyüklüğüyle orantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Tanaka ve grubu, artan Cu/(Zn+Sn) oranına bağlı olarak kristal tane büyüklüklerinin de arttığını göstermiştir. Bu grubun yaptığı çinkoca zengin, bakırca yoksun Cu/(Zn+Sn)~0.85, Zn/Sn~1.1-1.2 olarak büyütülen CZTS ince filmlerden yüksek verimli CZTS oluşum reaksiyonunu takip eden

ikili ve üçlü sülfit yapılarının uygun sıcaklıklarda oluşumunu sağlamak için, yeterli oranda sülfür buharının metalik öncül yapı ile etkileşime girmesi sağlanmalıdır. Yani Cu₂ZnSnS₄ bileşiğini elde edebilmek için yeterli sülfür buharının örnek üzerine taşınması gerekmektedir.

Şekil 20. Ti-arka kontaklı seramik alttaş üzerine büyütülen CZTS-36 numaralı örneğin EDS analizinde kullanılan görüntüsü.

Element	% Ağırlık	% Atomik
S	31.23	53.02
Cu	27.61	23.65
Zn	11.90	9.91
Sn	29.26	13.42
Total:	100.00	100.00

Tablo 2. CZTS 36/Ti/seramik örneğinin EDS analizinin sayısal değerlerini gösteren tablo.

Tablo 1'deki yüzdelik atomik değerler, CZTS örneğimizin yapısındaki bileşen elementlerin yüzdece oranlarını verir. Bu oranlar incelendiğinde; Cu/(Zn+Sn) oranının 1.01 olduğunu söyler. Bu oran, bakırca fakir bileşik oluşturmak için olması gereken değerden küçük bir ondalıkla daha fazladır. S/(Zn + Sn + Cu) oranı ise 1.12 olarak hesaplanır. Bu değer > 1 olduğundan dolayı, sülfürleme için metalik öncül yapı üzerine gönderilen sülfür buharı miktarının yeterli oranda olduğunu söylemektedir. Zn/Sn oranına baktığımızda ise bu oranın < 1 olduğunu görmekteyiz. Bu değer bize EDS analizi alınan bölgede Zn oranının olması gereken değerin altında olduğunu söylemektedir.

SEM görüntüleme tekniği, taramalı elektron mikroskobu ile filmlerin yüzeyleri ve yapılarının nm ölçeğinde çözünürlükle incelenebilmesini mümkün kılar. Ti kaplı seramik üzerine büyüttüğümüz örneklerimizden aldığımız farklı büyütmelerdeki yüzey SEM görüntüleri Şekil 21, 22 ve 23'de gösterilmektedir. Görüntülerden gözlendiği üzere oldukça iç içe geçmiş kristaller elde edilmiştir.

Şekil 21. CZTS-36/Ti/seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-1

Şekil 22. CZTS-36/Ti/seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-2

Şekil 23. CZTS-36/Ti/seramik örneklerimizin yüzey SEM görüntüleri-3

4.2 OPTİKSEL ÖLÇÜMLER

İki aşamalı üretim ile elde ettiğimiz CZTS ince film yarıiletken bileşiklerimizin optiksel ve elektriksel ölçümlerinin yapılabilmesi için, cam alttaş üzerine aynı parametreler uygulanarak cam/CZTS örneklerini ürettik. UV/VIS/NIR spektrofotometre ile bu örneklerin reflektans (yansıtma) ve transmittans (geçirme) ölçümleri yapılıp, elde edilen değerler CZTS yarıiletken bileşiklerimizin yasak bant aralıklarının ve soğurma katsayılarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Denklem (5) ve (6) kullanılarak direkt yasak bant aralıklı p-tipi yarıiletken örneklerimizin absorpsiyon (soğurma) katsayısı α , ve yasak bant genişliği E_g, değerleri hesaplanmıştır.

Absorpsiyon katsayısı (cm⁻¹);

$$\alpha = -\frac{1}{h} \frac{-(1-R)^2 + \sqrt{(1-R)^4 + 4T^2 R^2}}{2TR^2}$$
(5)

- α: Absorpsiyon katsayısı (cm⁻¹),
- h: ince film kalınlığı (cm),
- R: UV-spektrofotometreden ölçülen görünür bölgedeki (380-700 nm) yansıtıcılığı,
- T: UV-spektrofotometreden ölçülen görünür bölgedeki geçirgenliğidir.

Yarıiletken içerisinde soğurulan ışığın uyardığı valans elektronlarının absorpsiyon katsayısı ile soğurulan foton enerjisi arasındaki bağıntı, enerji bantları arası geçişlerin momentum kaybı olmaksızın direkt olduğu durumlarda (direkt yasak bant aralıklı yarıiletken), şu şekildedir;

$$ah\gamma \propto (h\gamma - E_g)^{1/2},$$
 (6)

h: Plank sabiti (4.135x 10⁻¹⁵ eV s)

Y: Frekans (790-430 THz; görünür bölge için)

Eg: Yarıiletken yasak bant aralığı (eV)

Böylece, denklem (2) eşitliğinden yararlanılarak, foton enerjisi (h γ) değerlerine karşılık gelen (α h γ)² grafiği çizildiğinde, elde edilen eğriye çizilen teğetin h γ eksenini kestiği nokta (α =0 durumu) direkt yasak bant aralıklı yarıiletkenin E_g değerini verir (Şekil 20).

Şekil 24. Cam alttaş üzerine elde edilen CZTS 67 numaralı örneğimizin Eg hesaplamalarını gösteren grafik.

4.3 ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

Projemizde, diğer alttaşlar kullanarak büyüttüğümüz CZTS ince filmler için belirlediğimiz parametreler, CZTS *p*-tipi yarıiletken bileşiğinin elektriksel özelliklerini de belirleyebilmek için cam alttaş üzerine (CZTS/Cam) elde edilmiştir. Bu cam alttaş üzerine büyüttüğümüz örneklerimizin dört nokta metodu ile yüzey direnci ve özdirenci; Van der Pauw methoduyla da çoğunluk yük taşıyıcı tipi, taşıyıcı yoğunluğu ve yük taşıyıcılarının mobilitesi belirlenmiştir.

Dört nokta metodu deneysel özdirenç ölçümlerinde en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. Bu yöntemde örnek üzerine birbirinden eşit uzaklıkta gümüş pasta kullanılarak dört ayrı kontak hazırlanmaktadır (TUNA, 2010). Kontaklar ince iletken bakır teller kullanılarak alındı. Şekil 25'te dört nokta yöntemi ile ölçüm yapılabilmesi için hazırladığımız kontakların optik mikroskop görüntüsü görülmektedir. Daha sonra hazırlanan kontaklardan en dıştaki uçlardan örnek boyunca akım sürülür, içteki kontaklardan da oluşan gerilim ölçülmektedir (Şekil 26).

Şekil 25. Dört nokta yöntemi için CZTS-67 örneği üzerine oluşturulan kontakların optik mikroskop görüntüsü.

Hazırlanan örneğin sahip olduğu özdirenç değeri, (7) numaralı denklem ile kolay bir şekilde hesaplanmaktadır:

$$\rho = R_s.d = 4.53\frac{v}{r}d.k \tag{7}$$

- ρ: örneğin ölçülen özdirenci (ohm. cm)
- R_s:örneğin yüzey direnci (Ω/\Box)
- V: içteki kontaklar ile ölçülen potansiyel fark (volt)
- I: Dış kontaklar arasında sürülen akım (A)
- d: örneğin kalınlığı (cm)
- k: geometrik düzeltme faktörü

Oluşturulan CZTS katmanının cryostat sistemi ile sıvı azot sıcaklığına kadar inilerek, sıcaklığa bağlı olarak özdirenç değişimi incelenmiştir. Sıcaklığa bağlı voltaj ölçümleri ve yüzey direnç hesaplamaları Labview programı kullanılarak kontrol edilmiştir. Şekil 27'de görüleceği üzere oluşturulan CZTS katmanı, yarıiletken malzemelerin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

Şekil 26. Dört nokta yönteminin şematik gösterimi.

Sıvı azot sıcaklığından oda sıcaklığına doğru çıkıldıkça, değerlik bandındaki elektronlar kazandıkları termal enerji ile bulundukları enerji seviyesinden bir üst enerji seviyesine (iletim bandı) geçmekte ve değerlik bandında iletime katkıda bulunmaktadır. Elektronların hareketi aynı zamanda arkalarında bıraktıkları deşiklerin hareketi anlamına da gelmektedir. Böylelikle iletkenlik artmakta buna bağlı olarak dirençte de azalma meydana gelmektedir. CZTS katmanının özdirenç değeri 0.022-0.034 Ω .cm değerleri arasında olduğu görülmekte ve bu değerlerin literatürdeki değerlerle uyumlu olduğu gözlenmektedir (DAS, 2012, PATEL, 2013).

Yarıiletken malzemelerin, taşıyıcı yük hareketliliği (mobilite) ve taşıyıcı yoğunluklarını ölçmek için Hall ölçümleri yapıldı. Hall ölçümleri deneysel fizikte en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Wan der Pauw yöntemi ile gerçekleştirildi. İncelenecek örneğin sahip olduğu kalınlık, örneğin genişlik ve uzunluğundan daha az olmalıdır. Oluşabilecek hataları en aza indirgemek için örneğin geometrisinin simetrik olması çok önemlidir. Diğer önemli bir nokta ise malzeme yüzeyinden Wan der Pauw metoduna uygun geometride 4 noktadan metal kontaklar almaktır.

Şekil 27. Sıcaklığa bağlı olarak özdirencin değişim grafiği.

Ölçüm alınacak örnek üzerine uygulanan manyetik alan etkisiyle ve üzerinden geçirilen akımla, çoğunluk yük taşıyıcılarının bu kuvvetin etkisi altındaki davranışı sayesinde taşıyıcı tipi bulunabilir. n-tipi bir yarıiletken malzemede, yük taşıyıcıları (elektron) akımın ters yönünde hareket eder. p-tipi bir yarıiletken malzemede ise yük taşıyıcıları (hole) akımla aynı yönde hareket eder. Bu durumda n-tipi ve p-tipi malzemenin oluşturduğu Hall voltajının ve Hall katsayısının işareti birbirlerinin zıttı olur. Bu durum sayesinde de yük taşıyıcılarının ve böylece yarıiletken malzemenin hangi tip olduğu anlaşılır.

İnce filmin taşıyıcı yoğunluğunu ve mobilitesini hesaplayabilmek için deneysel olarak Hall katsayısını bulmamız gerekmektedir. Hall katsayısını (9) ve (10) numaralı denklemleri kullanarak basitçe hesaplayabiliriz.

$$R_{HC} = \frac{2.5 \times 10^7}{BI} t_s (V_2 - V_1 + V_5 - V_6)$$
⁽⁹⁾

$$R_{HD} = \frac{2.5 \times 10^7}{BI} t_s (V_4 - V_3 + V_7 - V_8)$$
(10)

Deneysel hatayı en aza indirgemek için ortalama R_{H avg} değeri kullanılmaktadır,

$$R_{\text{Havg}} = \frac{R_{HC} + R_{HD}}{2} \tag{11}$$

 R_{HC} ve R_{HD} Hall katsayıları (cm³/C), R_{Havg} herbir manyetik alan yönü +B ve –B için ölçülen ortalama Hall katsayısı (cm³/C), t_s örneğin kalınlığı (cm), B manyetik akı (gauss), I uygulanan akımdır (A).

 V_1 - V_4 voltaj değerleri manyetik alanın (+B) örnek boyunca uygulandığı anda ölçülen değerlerdir. V_5 - V_8 değerleri ise manyetik alanın tam tersi (–B) uygulandığı zaman ki voltaj değerleridir (Tablo 2).

Voltaj Atama	Manyetik	Karşılıklı Kapatılan Noktalar	Akım Uygulanan	Voltaj Okunan
	Akı		Noktalar Arası	Noktalar Arası
V1	+B	2,1 1,3 3,4 4,2	1-3	4-2
V2	+B	2,3 1,1 3,4 4,2	3-1	4-2
V3	+B	2,2 1,4 3,1 4,3	2-4	1-3
V4	+B	2,4 1,2 3,1 4,3	4-2	1-3
V5	-B	2,1 1,3 3,4 4,2	1-3	4-2
V6	-B	2,3 1,1 3,4 4,2	3-1	4-2
V7	-B	2,2 1,4 3,1 4,3	2-4	1-3
V8	-B	2,4 1,2 3,1 4,3	4-2	1-3

Tablo 3. Hall ölçümünde Van der Pauw voltaj ölçüm sırası

Taşıyıcı yoğunluğu ve taşıyıcı mobilitesi (12) ve (13) numaralı denklemlerle basitçe hesaplanabilmektedir:

$$R_{\text{Havg}} = \frac{1}{nq} \tag{12}$$

$$\mu_H = \frac{|\text{RHavg}|}{\rho_{\text{avg}}} \tag{13}$$

Bu denklemlerdeki R_{H avg} ortalama Hall katsayısını cm³/C, *n* taşıyıcı yoğunluğunu (cm⁻³), *q* taşıyıcı yükünü (C), $\mu_{\rm H}$ taşıyıcı mobilitesini (cm³/C.s) , $\rho_{\rm avg}$ ise ortalama özdirenç değerini (Ω .cm) temsil

etmektedir. Malzemedeki taşıyıcı yoğunluğu elektronlar tarafından sağlanıyor ise yükü negatif olduğundan Hall katsayısının işareti eksi olur. Fakat taşıyıcı yoğunluğu boşluklardan oluşuyorsa Hall katsayısının işareti tam tersi olur ve pozitif olur.

Şekil 28. (a) Cam alttaşlı örneklerin elektriksel ölçümlerinin yapıldığı düzenek (b) Elektriksel ölçüm almak için kontakları alınmış cam/CZTS 67 numaralı örnek.

Şekil 28 (a)'da ise ohmik kontakları yapılan örneğimizin manyetik alana bağlı davranışını incelemek için kullandığımız sistem görülmektedir. Bu sistem için yönünü bildiğimiz bir manyetik alan yaratan elektromıknatıs, Keithley sabit akım kaynağı, Keithley switch, Keithley nanovoltmetre ve Labview'de yazılan bir program kullanılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda filmlerimizin çoğunluk yük taşıyıcılarının manyetik alandaki hareketlerinin *p*-tipi yarıiletkenlik gösteren karakterde olduğu gözlenmiştir. Hall etkisi yöntemi ile *p*-tipi yarıiletken olduğu görülen, CZTS-67 örneğinin oda sıcaklığındaki çoğunluk yük taşıyıcısı olan deşiklerin yoğunluğu 6.8x10²⁰ cm⁻³, mobiliteleri 0.40 cm²/Vs olarak belirlenmiştir. Elde edilen taşıyıcı yoğunluğu değerinin daha önce yapılan çalışmalar ile uyum içinde olduğu görülmüştür (RAJESHMON, 2011). İnce filmlerdeki mobilite değeri ise filmin sahip olduğu mikroyapıya ve içindeki safsızlığa bağlıdır. Oluşturduğumuz *p*-tipi CZTS filmlerin yüzeyinde deliklerin oluştuğu ve lokal olarak homojen olmayan yapıların da oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle taneler arasındaki safsızlıklar ve deliklerin olması mobilite değerlerimizin düşük olmasına neden olmuştur (AMAL, 2013).

Şekil 28 (b), cam/CZT- 67 numaralı örnekten kestiğimiz ve silver epoxy yardımıyla, ince bakır telleri örnek üzerinde dört köşeye yerleştirerek hazırladığımız örneği göstermektedir. Örneklerimizin elektriksel özelliklerini incelerken ince film analizlerinde tercih edilen Van der Pauw tekniğini kullanıyoruz. Bu teknik ile örneklerimizin özdirenç ve Hall katsayısı değerlerini hesaplayabiliyoruz. Hesaplamalarda karşılaşılacak hataları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken koşul örnek yüzeyi üzerinde alınan ohmik dirençlerin simetrik olarak yerleştirilmesidir.

Yarıiletken malzemelerde iletim mekanizması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Yüksek sıcaklıklarda iletkenlik malzemede bulunan serbest yükler sayesinde gerçekleşirken, düşük sıcaklıklarda ise iletim yasaklı bölge aralığında bulunan safsızlıklar veya yabancı atomlar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu iletim mekanizmalarını incelemek için ürettiğimiz CZTS yarıiletken malzemesinin sıcaklığa bağlı Hall ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Başka bir deyişle numunelerimizdeki yük taşıyıcılarının sıcaklık değiştikçe nasıl bir davranış sergilediğini görmek için sıcaklığa bağlı olarak manyetik alan altında Hall ölçümleri gerçekleştirildi.

Şekil 29. CZTS 67 örneğinin sıcaklığa bağlı Hall ölçüm grafiği

Sıcaklığa bağlı olarak gerçekleştirilen Hall ölçümlerinde ürettiğimiz numunenin içten gelen (intrinsic) aşırı derecede katkılı p-tipi bir yarıiletken özelliği gösterdiği ve düşük sıcaklıklarda daha düşük bir yük yoğunluğunun olduğu ve sıcaklık arttıkça yük yoğunluğunun arttığı görülmüştür (Şekil 29). Bunun nedeni olarakta daha öncede bahsedildiği üzere düşük sıcaklıklarda iletimin serbest yüklerden ziyade yasaklı band aralığında bulunan yabancı atomlar ve safsızlıklarla, yüksek sıcaklıklarda ise serbest yüklerle gerçekleşmesiyle açıklanabilir. Sıcaklığa bağlı olarak yapılan mobilite ölçümlerinde ise düşük sıcaklıklarda mobilitenin nerdeyse sabit olduğu, belli bir sıcaklık değerinin üstünde ise yük taşıyıcılarının mobilitesinin azalmaya başladığı görülmüştür (Şekil 29).

5. SONUÇ

Projemizde, literatürde alttaş olarak çoğunlukla kullanılan sodyum cam yerine Sinterflex seramik alttaş kullanımı, arka kontak olarak ise molibdenyum elementine alternatif olarak hafif ve aynı zamanda dayanıklı bir geçiş metali olan titanyum kullanılmıştır. Çalışmamızda hedeflendiği üzere, planlanan kalınlıkta Ti arka kontak elementi ince film kaplaması, Sinterflex seramik alttaş üzerine yapıldıktan sonra, laboratuvarımızda tasarlanmış olan dört kaynaklı DC mıknatıssal sactırma sistemi ile metalik öncül yapı oluşturulmuştur. Ardından Ar + S_{2(g)} ortamında bu metalik öncül yapı yüksek sıcaklıkta tavlanıp, CZTS p-tipi yarıiletken bileşiğinin oluşumu başarılmıştır. Elde edilen seramik üzerine Ti arka kontaklı CZTS örneklerimiz Raman spektroskopisi ve XRD analizleri ile incelenip, literatürdeki CZTS yapılarının sahip olması gereken özelliklere sahip olduğu görüldü. XRD analizinde, kesterit yapıdaki CZTS bileşiğinin öncül olarak 2θ = 28.57°'de oluşması gereken (112) yüzeyinden gelen kırınım piki ve diğer karakteristik pikler gözlemlenmiştir. Raman Spektroskopi analizi sonucunda ise CZTS yapısındaki S atomlarının titreşimi sonucu 338 ve 287 cm-1 de gözlenmesi beklenen pikler oldukça şiddetli bir şekilde elde edilmiştir. EDX analizi sonucunda Cu, Sn ve S elementel oranlarında istediğimiz miktarlarda, Zn oranında ise az miktarda eksiklik görülmüştür. Aldığımız SEM görüntülerinde elde ettiğimiz CZTS kristallerinin oldukça yoğun ve birbiri içine geçmiş şekilde homojen bir yapı oluşturduğu ve geniş tane büyüklükleri gözlemledik. XPS sonucunda yapımızın bağlanma enerjilerinin literatürdeki değerle örüşerek, istenen moleküler bağlanmanın gerçekleştiği görüldü. UV spektrofotometreden aldığımız transmittance ve reflektans ölçümleri sonucunda yaptığımız hesaplamalar sonucu örneklerimizin literatürdeki değerlerle uyumlu olarak, ortalama 1.55 eV yasak bant aralıklı olduğu sonucuna vardık. Dört nokta ve Van der Pauw yöntemlerini baz alarak oda sıcaklığında gerçekleştirdiğimiz elektriksel ölçümler sonucunda ise, yapımızın *p*-tipi yarıiletken yapısında olduğunu kanıtlayıp, deşik taşıyıcı yoğunluğunun 6.8x10²⁰ cm⁻³, mobilitelerinin ise 0.40 cm²/Vs olduğu hesaplandı. Sıvı azot sıcaklığından oda sıcaklığına doğru gidildikçe özdireç değerinin 0.034-0.022 Ω .cm değerleri arasında değiştiği gözlemlenmiştir.

Sıcaklığa bağlı yapılan Hall ölçümlerinde ise düşük sıcaklıklarda taşıyıcı yoğunluğunun azaldığı, yüksek sıcaklıklara doğru gidildikçe de taşıyıcı yoğunluğunun arttığı görülmüştür. Taşıyıcı mobilitesinin ise düşük sıcklıklarda neredeyse sabit olduğu, belli sıcaklık değerinin üstünde ise sıcaklıkla ters orantılı bir şekilde düştüğü görülmüştür. Sinterflex seramik üzerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından, projemizi bir adım daha ilerletip, ince film güneş hücresi teknolojisinde geniş bir kullanım alanına sahip olacağı düşünülen esnek alttaş olarak, Ti ve Mo folyolar üzerinde de çalışmalarımızı yaparak, esnek alttaşlar üzerinde de başarılı sonuçlar elde ettik. Elde edilen bu örnekleri, sonraki çalışmalarımızda modül haline getirmek için, üzerlerine sırasıyla CdS, Al-ZnO ve ZnO yarıiletken katmanlar kaplanması hedeflenmektedir. Böylelikle düşük maliyette olan CZTS bileşiğinin içindeki elementlerin doğada yeryüzü rezervi bakımından bol miktarda bulunması, diğer ince film güneş hücrelerine göre avantaj sağlamaktadır. Bu ise, hedeflemiş olduğumuz sonraki çalışmalarımızda modül haline getirilen güneş hücreleri fotovoltaik teknolojisinin uygulama alanlarının yaygınlaşmasına ve esnek alttaş yardımıyla kolay montaj yapılabilme gibi imkanlar sunması planlanmaktadır.

KAYNAKÇA

- AMAL M. I., Kim K. H., Structural and Optical Properties Sulfurized Cu₂ZnSnS₄ thin films from Cu-Zn-Sn Alloy Precursors, J. Mater. Sci: Mater Electron, 24, 559-566, (2013)
- ARAKI H.^a, Kubo Y., Jimbo K., Maw W.S., Katagiri H., Yamazaki M., Oishi K., Takeuchi A., Preparation of Cu2ZnSnS4 thin films by sulfurization of co-electroplated Cu-Zn-Sn precursors, Phys. Status. Solidi, 6, 1266-1268 (2009^a)
- ARAKI H.^b, Kubo Y., Mikaduki A., Jimbo K., Maw W.S., Katagiri H.,Preparation of Cu₂ZnSnS₄ thin films by sulfurizing electroplated precursors Sol. Energy Mater Sol. Cells, 93, 996-999 (2009^b)
- ARAKI H., Mikaduki A., Kubo Y., Sato T., Jimbo K., Maw W.S., Katagiri H., Yamazaki M., Oishi K.,Takeuchi A., Preparation of Cu₂ZnSnS₄ thin films bysulfurization of stacked metallic layers, Thin Solid Films, 517, 1457-1460 (2008)
- AYGUN G., Cantas A., Simsek Y., Turan R., Effects of physical growth conditions on the structural and optical properties of sputtered grown thin HfO₂ films, Thin Solid Films 519, 5820-5825 (2011)
- CAO M., Shen Y. J., A mild solvothermal route to kesterite quaternary Cu₂ZnSnS₄ nanoparticles, Cryst. Growth, 318, 1117-1120 (2011)
- CHEN S., Yang J., Gong X.G., Walsh A., Wei S., Intrinsic point defects and complexes in the quaternary kesterite semiconductor Cu₂ZnSnS₄, Phys. Rev. B 81, 24, 245204 (2010)
- CHENG A.J., Manno M., Khare A., Leighton C., Campbell S., Aydil E., Imaging and phase identification of Cu₂ZnSnS₄ thin films using confocal Raman spectroscopy, Vac J., Sci. Technol. A Vac. Surf. Films, 29, 051203, (2011) Cu₂ZnSnS₄ solar cells, Prog. Photovolt: Res. Appl., (2012)
- DANILSON M., Altosaar M., Kauk M., Katerski A., Krustok J., Raudoja J., XPS study of CZTSSe monograin powders, Thin Solid Films, 519, 7407-7411, (2011)
- DAS S., Mandal K. C., Comparison of Cu₂ZnSnS₄ Thin Film Properties Prepared by Thermal Evaporation of Elemental Metals and Binary Sulfide Sources, Photovoltaic Specialists Conference(PVSC), (2012)
- GANCHEV M., Iljina J., Kaupmees L., Raadik T., Volobujeva O., Mere A., Altosaar M., Raudoja J., Mellikov E., Phase composition of selenized Cu(2)ZnSnSe(4) thin films determined by X-ray diffraction and Raman spectroscopy, Thin Solid Films, 519, 7394, (2011)
- HERGERT F., Hock R., Predicted formation reactions for the solid-state syntheses of the semiconductor materials Cu_2SnX_3 and $Cu_2ZnSnX4$ (X = S, Se) starting from binary chalcogenides, Thin Solid Films, 515, 5953, (2007)

HONDA J., Proceedings 17 17th International PVSEC 2007, 114.

HUSSER P., Watt G., Kaizuka I., Proceedings 17 17th International PVSEC, 1110-1113, (2007)

- ITO K., Nakazawa T., Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers, 27, 2094 (1988)
- KATAGIRI H., Ishigaki N., Ishida T., Saito K., Characterization of Cu2ZnSnS4, Thin Films Prepared by Vapor Phase Sulfurization, Jpn, J. Appl. Phys., 40, 500-504 (2001)
- KATAGIRI H., Jimbo K., Maw W. S., Oishi K., Yamazaki M., Araki H., Takeuchi A., Development of CZTS-based thin film solar cells, Thin Solid Films 517, 2455–2460 (2009)
- KATAGIRI H., Jimbo K., Yamada S. Kamimura T. Maw, W. S., Fukano T., Ito, T., Motohiro T., Enhanced conversion efficiencies of Cu₂ZnSnS₄-based thin film solar cells by using preferential etching technique, Appl. Phys. Express, 1, 04120, (2008)
- KESSLER F., Herrman D., Powalla M., Approaches to flexible CIGS thin-film solar cells, Thin Sold Films, 491-498, (2005)
- KHARE A., Himmetoglu B., Johnson M., Norris D.J, Cococcioni M., Aydil E.S., Calculation of the lattice dynamics and Raman spectra of copper zinc tin chalcogenides and comparison to experiments, Journal of Applied Physics, 111, 083707, (2012)
- KOMOTO K., Uchida H., Ito M., Kurokawa K., Inaba A., Estimation of Energy Payback Time and CO₂ Emission of Various Kinds of PV SystemsProceedings 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 6DV.5.28, 3833-3835,(2008)
- MATTOX D.M., Atomistic film growth and resulting film properties: Residual film stress, Vacuum Tech. & Coating, 4, (2001)
- MOHOLKAR A.V., Shinde S.S., Babar A.R., Sim K., Kwon Y., Rajpure K.Y., Patil P.S., Bhosale C.H., Kim J.H., Development of CZTS thin films solar cells by pulsed laser deposition: Influence of pulse repetition rate, Solar Energy 85, 1354-1363, (2011)
- OLEKSEYUK I.D., Dudchak I.V., Piskach L.V., Phase equilibria in the Cu₂S–ZnS–SnS₂ system, Journal of Alloys and Compounds, 368 (1-2), 135–143 (2004)
- ORGASSA K., Schock H.W., Dale P.J., Colombara D., Peter L.M., Influence of heterointerfaces on the performance of Cu(In,Ga)Se₂ solar cells with CdS and In(OH_x,S_y) buffer layers Chem. Phys. Chem., 13 (12), 3035-3046 (2012)
- OSBORNE M. iSuppli makes major revision to forecasted PV installations: PV module glut declining, Suppli Corp., Kasım (2009)
- PATEL M., Mukhopadhyay I., Ray A., Structural, Optical and Electrical Properties of Spray-Deposited CZTS Thin Films Under a Non-Equilibrium Growth Condition, J. Phys. D: Appl. Phys.,45, 445103 (10), (2012)
- RAJESHMON V. G., Kartha C. S., Vijayakumar K. P., Sanjeeviraja C., Abe T., Kashiwaba Y.,

Role of Precursor Solution in Controlling the Opto-Electronic Properties of Spray Pyrolsed Cu₂ZnSnS₄ Thin Films, Solar Energy, 85, 249-255, (2011)

- REDINGER A., Berg D.M., Dale P.J., Djemour R., Gutay L., Eisenbarth T., Valle N., Siebentritt S., Route Toward High-Efficiency Single-Phase Cu₂ZnSn(S,Se)₄ Thin-Film Solar Cells: Model Experiments and Literature Review, IEEE J. Photovoltaics1, 200, (2011)
- REDINGER A., Siebentritt S., Coevaporation of Cu₂ZnSnS₄ thin films, Appl. Phys. Lett.97, 092111, (2010)
- SARK W.G.J. H.M., G. W. Brandsen, M. Fleuster, Energy Policy, 35, 3121-3125, (2007)
- SCHURR R., Hölzing A., Jost S., Hock R., Voss T., Schulze J., Kirbs A., Ennaoui A., Luxsteiner M., Weber A. Kötschau I., Schock H. W., The crystallisation of Cu₂ZnSnS₄ thinfilm solar cell absorbers from co-electroplated Cu–Zn–Sn precursors, Thin Solid Films, 517, 2465-2468, (2009)
- SCRAGG J. J., Dale P. J., Colombara D., Peter L. M., Thermodynamic Aspects of the Synthesis of Thin-Film Materials for Solar Cells Chem. Phys. Chem., 13 (12), 3035-3046 (2012)
- SCRAGG J. J., Dale P. J., Peter L. M., Towards sustainable materials for solar energy conversion: Preparation and photoelectrochemical characterization of Cu₂ZnSnS₄, Electrochemistry Communications 10, 4, 639–642, (2008)
- SCRAGG J. J., Ericson T., Kubart T., Edoff M., Platzer-Björkman C., Chemical insights into the instability of Cu₂ZnSnS₄ films during annealing Chem . Mater., 23, 4625-4633, (2011)
- SCRAGG J. J., Studies of Cu₂ZnSnS₄ films prepared by sulphurisation of electrodeposited precursors,(Doktora Tezi), University of Bath Kimya Bölümü, Diss.2010
- SCRAGG J.J., Ericson T., Fontane X., Izquierdo-Roca V., Perez-Rodriguez A., Kubart T., Edoff M., and Platzer-Björkmann, Rapid annealing of reactively sputtered precursors for Cu₂ZnSnS₄ solar cells, Prog. in Photovoltaic: Research and Applications, (2012)
- SHINDE N.M., Lokhande C.D., Kim J.H, Moon J.H., Low cost and large area novel chemical synthesis of Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin films, Journal of Photochemistry and Photobiolog A: Chemistry, 235, 14–20 (2012)
- SIM K.U., Shin S.W., Moholkar A.V., Yun J.H., Moon J.H., Kim J.H., Effects of dopant (Al, Ga, and In) on the characteristics of ZnO thin films prepared by RF magnetron sputtering system, Curr. Appl. Phys. 10, 463–467, (2010)

SINTERFLEX, http://www.kalesinterflex.com/, (2013)

- SURYAWANSHI, M P; Agawane, G L; Bhosale, S M; Shin, S W; Patil, P S; Kim, J H; Moholkar,A V, CZTS based thin film solar cells: a status review, Materials Technology:Advanced Performance Materials, 28, 1-2, 98-109(12), (2013)
- TANAKA T., Yoshida A., Saiki D., Saito K., Guo Q., Nishio M., Yamaguchi T., Influence of composition ratio on properties of Cu₂ZnSnS₄ thin films fabricated by co-evaporation,

Thin Solid Films, 518, 29–33, (2010)

- TODOROV T.K., Tang J., Bag S., Gunawan O., Gokmen T., Zhu Y., Mitzi D.B., Beyond 11% Efficiency: Characteristics of State-of-the-Art Cu₂ZnSnS₄(S,Se)₄ Solar Cells Adv. Energy Mater., 3, 34-38, (2013)
- TUNA O., Selamet Y., Aygun G., Ozyuzer L., High quality ITO thin films grown by dc and rf sputtering without oxygen, J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 055402 (2010)
- VOLOBUJEVA O., Raudoja J., Mellikov E., Grossberg M., Bereznev S., Traksmaa R., Cu₂ZnSnS₄ films by selenization of Sn-Zn-Cu sequential films, J. Phys. Chem. Solids, 70, 567, (2009)
- WALSH A., Chen S., Wei S., Gong X., Kesterite Thin-Film Solar Cells: Advances in Materials Modelling of Cu₂ZnSnS₄, Adv. Energy Mater., 2, 400–409 (2012)
- WANG H., Progress in Thin FilmSolar Cells Based on Cu₂ZnSnS₄, International Journal of Photoenergy, 10.1155, 801292, (2011)
- WANG K., Shin B, Reuter K.B., Todorov T., Mitzi D.B., Guha S., Structural and elemental characterization of high efficiency Cu₂ZnSnS₄ solar cells Appl. Phys. Lett., 98, 051912, (2011)
- WANGPERAWONG A., King J. S., Herron S. M., Tran B. P., Pangan-Okimoto K., Bent S. F., Aqueous bath process for deposition of Cu(2)ZnSnS(4) photovoltaic absorbers,Thin Solid Films, 519, 2488-2492, (2011)
- WORTMANN D., Proceedings 17th International PVSEC 2007, 120
- ZHANG W. F., He Y. L., Zhang M. S., Yin Z., Chen Q., Raman scattering study on anatase TiO₂ nanocrystals, J. Phys. D: Appl. Phys. 33, 912–916, (2000)
- ZHANG X., Shi X., Ye W., Ma C., Wang C., Electrochemical deposition of quaternary Cu₂ZnSnS₄ thin films as potential solar cell material, Appl. Phys. A, 94-381, (2009).

Fabrication Process of CZTS Absorber Layer on Mo Coated SLG for Solar Cells

M.A. Olgar^a,^{*} S. Yazici^b, M.D. Yaman^b, M. Kurt^b, A. Cantas^b, G. Aygun^b, E. Yanmaz^a, L. Ozyuzer^b

^aDepartment of Physics, Karadeniz Technical University, Merkez, 61080, Trabzon, Turkey ^bDepartment of Physics, Izmir Institute of Technology, Urla, 35430, Izmir, Turkey

> *Corresponding author E-mail address: maliolgar@ktu.edu.tr Phone: +90-462-3774194, Fax: +90-462-3253195

[keywords] Thin film solar cells, Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin film, Sulfurization, DC magnetron sputtering.

The thin film solar cell technologies receive increasing interest from the photovoltaic industry because of their potential producing low cost electricity compared to wafer based crystalline Si technologies. Although CIS and CIGS such some important absorber layers and have maximum efficiencies approaching %20 [1], they contain rare and expensive materials like In, Ga, Te and also include toxic elements like Cd and Se that represent disadvantages. Cu_2ZnSnS_4 (CZTS) can be good choice for new absorber layer in terms of presenting absorption coefficient over 10^4 cm⁻¹ and band gap energy near 1.45 eV [2]. Unlike the others, CZTS thin films are one of the most viable materials which contain earth abundant elements for low cost and less toxic elements for the environment. In this study, we fabricate CZTS absorber layer with dc magnetron sputtering in-situ growth by two steps. The first step is sequential metallic precursor deposition layer by layer on Mo coated soda lime glass (SLG). We optimize the order and thickness of each layer, Cu, Zn and Sn. These layers are then heated up in a Sulphur (S) + Argon (Ar) atmosphere. Then we find the optimum method and temperature for sulfurization process. The details of the fabrication process will be discussed.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

References

[1] I. Repins et al., Prog. in Photovolt.: Research and Applications 16, 235–239 (2008).

- [2] J.M. Raulot et al., J Phys Chem Solids 66, 2019–2023 (2005).
- [3] H. Araki et al., Thin Solid Films 517, 1457-1460 (2008).

Bilayer Mo Film Deposited by DC Magnetron Sputtering as Back Contact for Thin Film Photovoltaics

M. Kurt^{*}, S. Yazici, A. Cantas, H. Koseoglu, L. Ozyuzer, G. Aygun

Department of Physics, Izmir Institute of Technology, Urla, 35430, Izmir, Turkey

*Corresponding author E-mail address: metinkurt@iyte.edu.tr

Due to the increasing shortage of natural source and costs of materials and electricity, it is inevitable transition to renewable energy to satisfy the global energy demand. Nowadays, the photovoltaic cell is the most popular and promising segment of renewable energy. Thin film solar cells such as CuInSe₂ (CIS), Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) and CdTe are commercially available and will dominate the market soon. Molybdenum back contact is preferred for these solar cells. Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin film solar cells are novel and has great potential because of earth abundant material usage. There are many candidate materials, such as W, Mo, Cr, Ta, Nb, V, Ti, Mn have been examined for optimum back contact material for CIS, CIGS and CdTe. Molybdenum is the most commonly used one since it has lower resistivity, relative stability during the growth of thin film solar cell at the high temperature and it supplies the graceful adhesion between the soda lime glass and the absorber layer [1]. On the other hand, it is not verified which material is most suitable for CZTS as a back contact. In this study, we optimized the deposition parameters of the bilayer Mo back contact with dc magnetron sputtering [2]. We grow bilayer Mo thin film as a back contact owing to the fact that the bottom layer was formed at the higher working pressure to achieve a better adhesion and the top layer was deposited at the lower working pressure to get a lower resistivity. After the deposition process, we measured the structural and electrical properties of back contacts. The resistivity, sheet resistance, thickness and adhesion tests were done. The optimal properties for good back contact to CZTS will be discussed in detail.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

[keywords] Thin film solar cells, Molybdenum film, DC magnetron sputtering, Back contact.

References

[1] S. J. Kwon et al. Applied Surface Science 257 (2011) 9682.

[2] O. Tuna et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 055402.

Characterization of Quaternary Compound of Cu₂ZnSnS₄ Thin Film as a Photo-Absorbing Layer by XPS and RAMAN Scattering for Solar Cells

A. Cantas^a, S. Yazici^a, M. A. Olgar^b, M. Kurt^a, G. Aygun^a, E. Tarhan^a, E. Yanmaz^b, L. Ozyuzer^a

^a Department of Physics, Izmir Institute of Technology, Urla, 35430, Izmir, Turkey ^bDepartment of Physics, Karadeniz Technical University, Merkez, 61080, Trabzon, Turkey

> *Corresponding author E-mail address: aytencantas@iyte.edu.tr Phone: +90-232-7507683, Fax: +90-232-7507600

[keywords] Thin film solar cells, Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin film, Sputtering, XPS, Raman.

For thin film solar cell applications, having the direct energy band gap of 1.4-1.5 eV, a large optical absorption coefficient above 10^4 cm⁻¹ and p-type conductivity, quaternary compound of Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) is one of the most promising candidates among the possible photo-absorbing materials [1]. Also it is well known that CZTS is one of the appropriate photovoltaic materials not only being low-cost solar cell but also consisting of earth-abundant elements [2]. In this study, CZTS films were growth on Ti and Mo backcontact coated SLG substrate by dc magnetron sputtering technique. Sn/Zn/Cu layers were sputtered and these deposited stacks were transformed into CZTS films by sulfurization. The transformed CZTS films were characterized by X-ray Photoelectron Spectroscopy (Specs) and Confocal Raman scattering (Scientific Instruments) measurements. The focus of this study is being on secondary phases, CZTS surface composition and native oxidation for future development of solar cell. XPS survey spectrum of CZTS verified the existence of Cu, Zn, Sn, S, and C. The detailed scanning Cu 2p, Zn 2p, Sn 3d, S 2p were also obtained. The Raman analysis includes possible CZTS peaks at 338 cm⁻¹, 287 cm⁻¹ and 252 cm⁻¹ [3]. In addition, it is evident that there is additional peak related to the presence of other compound of SnS 190 cm⁻¹.

In summary, we have shown that our CZTS films prepared with dc magnetron sputtering technique presented majority CZTS phase and some secondary phases. The optimization of film stoichiometry and sulfurization process are in progress.

This study was partially supported by TUBITAK project 112T068.

References

- 1) M. Danilson, M. Altosaar, M. Kauk, A. Katerski, J. Krustok, J. Raudoja. XPS study of CZTSSe monograin powders, Thin Solid Films, 519, 2011, 7407–7411.
- M. Bar, B.-A. Schubert, B. Marsen, R.G. Wilks, M. Blum, S. Krauseand, S. Pookpanratana, Y. Zhang, T. Unold, W. Yang, L. Weinhardt, C. Heske, H.-W. Schock. Cu₂ZnSnS₄ thin-film solar cell absorbers illuminated by soft x-rays, Journal of Materials Research Society, 27, 8, 2012, 1097-1104.
- Hyesun. Yoo, JunHo. Kim. Comparative study of Cu₂ZnSnS₄ film growth, Solar Energy Materials & Solar Cells 95, 2011, 239–244.

Deposition and Sulfurization Processes of CZTS Absorber Layer on Ti and Mo Coated SLG for Solar Cells

M.A. Olgar^a,^{*} H. Saglam^b, S. Yazici^b, A. Cantas^b, M. Kurt^b, G. Aygun^b, E. Yanmaz^a, L. Ozyuzer^b

^aDepartment of Physics, Karadeniz Technical University, Merkez, 61080, Trabzon, Turkey ^bDepartment of Physics, Izmir Institute of Technology, Urla, 35430, Izmir, Turkey

> *Corresponding author E-mail address: maliolgar@ktu.edu.tr Phone: +90-462-3774194, Fax: +90-462-3253195

[keywords] Thin film solar cells, Cu_2ZnSnS_4 (CZTS) thin film, Sulfurization, DC magnetron sputtering.

The thin film solar cell technologies receive increasing interest from the photovoltaic industry because of their potential producing low cost electricity compared to wafer based crystalline Si technologies. Although CIS and CIGS such some important absorber layers and have maximum efficiencies approaching %20 [1], they contain rare and expensive materials like In, Ga, Te and also include toxic elements like Cd and Se that represent disadvantages. Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) can be good choice for new absorber layer in terms of presenting absorption coefficient over 10⁻⁴ cm⁻¹ and band gap energy near 1.45 eV [2]. Unlike the others, CZTS thin films are one of the most viable materials which contain earth abundant elements for low cost and less toxic elements for the environment. In this study, we fabricate CZTS absorber layer with dc magnetron sputtering in-situ growth by two steps. The first step is sequential metallic precursor deposition layer by layer on Mo and Ti coated soda lime glass (SLG). We optimize the order and thickness of each layer, Cu, Zn and Sn. Due to the matching thermal expansion coefficient of titanium with CZTS, we deposited Ti on SLG substrate as a back contact layer. By this way, we can compare advantages and disadvantages of the new back contact Ti and traditional back contact Mo. These layers are then heated up in a Sulphur (S) + Argon (Ar) atmosphere. Then we find the optimum method and temperature for sulfurization process. The datails of the fabrication process will be discussed.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

References

I. Repins et al., Prog. in Photovolt.: Research and Applications 16, 235–239 (2008).
 J.M. Raulot et al., J Phys Chem Solids 66, 2019–2023 (2005).

[3] H. Araki et al., Thin Solid Films 517, 1457-1460 (2008).

Raman Spectroscopy, XRD and XRF Studies of Sequentially Sputtered CZTS Absorber Layers in PV Technologies

S. Yazici^{1,*}, M. A. Olgar², A. Cantas1, M. Kurt¹, G. Aygun¹,

E. Tarhan¹, L. Ozyuzer¹ ¹Physics Department, Izmir Institute of Technology Urla-Izmir 35430 Turkey ²Physics Department, Karadeniz Technical University <u>*sebnemyazici@iyte.edu.tr</u>

In photovoltaic (PV) technologies, copper zinc tin sulfide abbreviated to CZTS is a relatively new quaternary p-type semiconducting compound that considered to be substitute for other chalcogenide-based solar cells Cu(In, Ga)(S, Se)₂ (CIGS), (CIS) and CdTe. Despite the higher conversion efficiencies of these compounds, restrictions on heavy metal usage for Cd and limited source and high cost of In and Ga, restrict the production capacity of existing chalcogenide-based technologies. CZTS consists of earth-abundant, low cost and environmentally friendly elements. CZTS has similar electrical and optical features and alike crystal structure with CIGS which makes it promising candidate for PV systems. There are several vacuum-based or nonvacuum deposition methods for CZTS thin films in literature [1, 2]. In the first part of our study, we deposited Sn, Zn, Cu layers by sequential sputtering in two different stacking orders as Sn/Zn/Cu/Mo/glass and Cu/Sn/Zn/Mo/glass. The absorber layer deposited on Mo-coated substrate to get electrical contact. The sulfurisation reaction, formation of CZTS and second phases are studied by XRD, XRF and Raman spectroscopy as a function of temperature and compositional modification of layers. Since S is introduced by reaction with the precursor, the amount that is incorporated depends on the amount of the metal elements [3]. XRF analysis was done to obtain composition ratios of Cu:Sn:Zn in CZTS. X-ray diffraction indicates a phase with confidence, but the presence of coexisting second phases with similar symmetry and lattice parameters with pure CZTS. Means, it is impossible to examine structure via XRD characterization solely. A way to distinguish CZTS from some of the possible secondary phases is the Raman spectroscopy. Secondary phases should be avoided, especially those with smaller band gaps (conductive phases) than the absorber layer, which cause reduction in the open circuit voltage of the device and create shorting pathways through the absorber layer. Therefore it is better to obtain optimum parameters for absorber layer primarily, and then design the rest of the device. In the light of the XRD, XRF and Raman spectroscopy analysis we may put forward an idea to obtain preferable kesterite CZTS structure.

[CZTS, Raman Spectroscopy, sequential sputtering, XRD]

*This work is partially supported by TUBITAK (Scientific and Research Council of Turkey) project number 112T068

References

[1] H. Katagiri, K. Jimbo, W. S. Maw, K. Oishi, M. Yamazaki, H. Araki, A. Takeuchi, Thin Solid Films 517 (2009) 2455–2460

[2] G. Zoppi, I. Forbes, R.W. Miles, P.J. Dale, J.J. Scragg, L.M. Peter, Prog. Photovolt: Res. Appl. 17 (2009) 315-319

[3] J. J. Scragg, Studies of Cu2ZnSnS4 films prepared by sulfurisation of electrodeposited precursors, Springer 2010

Bilayer Mo, W and Ti Film Deposited by DC Magnetron Sputtering as Back Contact for Thin Film Photovoltaics

M. Kurt^{*}, S. Yazici, A. Cantas, H. Koseoglu, L. Ozyuzer, G. Aygun

Department of Physics, Izmir Institute of Technology, Urla, 35430, Izmir, Turkey

*Corresponding author E-mail address: metinkurt@iyte.edu.tr

[keywords] Thin film solar cells, Molybdenum film, Tungsten film, Titanium film, DC magnetron sputtering, Back contact.

Due to the increasing shortage of natural source and costs of materials and electricity, it is inevitable transition to renewable energy to satisfy the global energy demand. Nowadays, the photovoltaic cell is the most popular and promising segment of renewable energy. Thin film solar cells such as CuInSe₂ (CIS), Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) and CdTe are commercially available and will dominate the market soon. Molybdenum back contact is preferred for these solar cells. Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) thin film solar cells are novel and has potential because of earth abundant material usage. There are many candidate materials, such as W, Mo, Cr, Ta, Nb, V, Ti, Mn have been examined for optimum back contact material for CIS, CIGS and CdTe. Molybdenum is the most commonly used one since it has lower resistivity, relative stability during the growth of thin film solar cell at the high temperature and it supplies the graceful adhesion between the soda lime glass and the absorber layer [1]. On the other hand, it is not clear which material is suitable for CZTS as a back contact. In this study, we optimized the deposition parameters of the bilayer Mo, W and Ti back contacts with dc magnetron sputtering [2]. We covered bilayer Mo thin film as a back contact owing to the fact that the bottom layer was formed at the higher working pressure to achieve a better adhesion and the top layer was deposited at the lower working pressure to get a lower resistivity [1]. After the deposition process, we measured the structural and electrical properties of back contacts. The resistivity, sheet resistance, thickness and adhesion tests were done. The optimal properties for good back contact to CZTS will be discussed in details.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

References

[1] S. J. Kwon et al. Applied Surface Science 257 (2011) 9682.

[2] O. Tuna et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 055402.

Investigations of CZTS Absorber Layer on Metallic Flexible Substrates for Thin Film Solar Cell Applications

Sebnem Yazici¹*, Mehmet Ali Olgar², Metin Kurt¹, F. Gulsah Akca¹, Enver Tarhan¹, Gulnur Aygun¹, Ekrem Yanmaz²,

Lutfi Ozyuzer¹

1 Department of Physics, Izmir Institute of Technology Urla-Izmir 35430 Turkey 2 Department of Physics, Karadeniz Technical University, Trabzon-Turkey

Abstract— Thin film solar cell technology is a breakthrough in photovoltaic (PV) industry to produce low-cost electric power. Chalcopyrite based ternary and quaternary semiconducting compounds $Cu(In,Ga)(S,Se)_2$ (CIGS,CIS), CdTe and Cu_2ZnSnS_4 (CZTS) attracting considerable interest from thin film PV industry during the past decade. Among them polycrystalline kesterite structure CZTS is a p-type semiconducting compound which is newly investigated for the purpose of to being used as an absorber layer in thin film solar cell technology. That compound revealed as a promising candidate in PV technology since it consist of abundant, cheap and nature friendly elements in contrast to CIGS, CIS and CdTe.

Currently, Cu(In,Ga)(S,Se)₂ (CIGS) based chalcopyrite thin film absorber layers on glass or flexible substrates yields conversion efficiencies ~20% in laboratory scale [1] and 13.4% for large area large-scale manufacturing [2]. Even though CIGS based thin film solar cells exhibit good efficiency, scarcity of the constituent elements in these compounds make fabrication of these PV modules highly priced. Not only high cost also toxic constituent elements in CIGS put limits in the manufacturing of these chalcopyrite thin film solar cells. Cheaper and handy PV systems are needed to promote utilization of green energy. Therefore, research and development efforts shifted to CZTS semiconducting compound which is totally consists of abundant and nontoxic elements.

Figure-1: Crystal structure similarity of CIGS and CZTS

Substrate material, which absorber layer coated on it, should be nonreactive and resistant to the mechanical effects through producing. Furthermore, its thermal expansion should be similar to the adjacent p-type semiconducting layer. Molybdenum is the preferred element that is used as back contact layer [3]. However, lately resultant studies revealed that Mo back contact has detrimental effects in CZTS solar cells [4]. Some other transition elements in the periodic table are strong candidates to replace Mo back contact since they have suitable physical constants. Moreover, most of them are lower cost elements compare to Mo. Additionally, flexible substrates enable us easy construction and widespread employment. These are the reasons why we used flexible metal foils as the substrate material.

We used metallic Cu, Zn and Sn targets. Cu/Sn/Zn layers are sequentially deposited on the metallic foils via dcmagnetron sputtering. The second stage is the sulfurization of these metallic precursors in the Argon (Ar) atmosphere above 500 $^{\circ}$ C by using sulphur powder. Structural characterizations of our samples were done through Raman Spectroscopy, XRD, EDS analysis. The sulfurization reaction, formation of CZTS and secondary phases are studied as a function of temperature and compositional modification of layers. Applied physical conditions must be well controlled through the film growth processing steps in order to improve the grownfilm's physical properties [5]. Then we find the optimum method and temperature for sulfurization process. The details of the fabrication process will be discussed.

Figure-2: SEM image of CZTS on metallic foil. (a) Mag: 5.00 KX, (b) Mag: 2.50KX

EDS measurements revealed that, atomic weight ratios of the elements showed Cu and Zn deficiency. To obtain high efficient CZTS solar cells it is necessary to have Cu-poor Znrich compounds [6]. Surface morphology was determined by SEM analysis images of the films indicates dense and homogeneous structure (figure 2). The XRD profiles showed major peaks attributed to kesterite structure of CZTS. The diffraction peaks from (112), (220), (312) and (101) planes were observed clearly in all samples. However, the presences of the coexisting secondary phases have similar symmetry and lattice parameters with pure CZTS. Means, it is impossible to examine structure via XRD characterization solely. The Raman analysis includes CZTS peaks at wavelengths refer to CZTS kesterite structure. We obtained Raman peaks at 336, 288, 252, 368 cm⁻¹, which corresponds to CZTS kesterite structure vibration modes. We investigated the electrical properties (majority charge carrier type, mobility and carrier concentration) of the samples through Hall-effect measurement. In this way, it was concluded that, we obtained p-type CZTS semiconductor.

*This research is partially supported by TUBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) project with number 112T068.

Corresponding author: <u> sebnemyazici@iyte.edu.tr</u>

- [1] I. Repins et al., Prog. Photovoltaics 16, 235 (2008)
- [2] M. A. Green et al., Prog. Photovoltaics 16, 61 (2008)
- [3] S. J. Kwon et al., Applied Surface Science 257, 9682, (2011)
- [4] J. J. Scragg et al., Thin-Film Solar Cells, Am. Chem. Soc., 134, 19330,
- (2012)
- [5] G. Aygun et al., Thin Solid Films, 519, 5820, (2011)
- [6] H. Katagiri et al., Thin Solid Films, 517, 2455, (2009)

FABRICATION OF CZTS ON METALLIC FLEXIBLE SUBSTRATES FOR THIN FILM SOLAR CELL APPLICATIONS

M.A. Olgar¹, S. Yazici², M. Kurt², G. Aygun², E. Yanmaz¹, L. Ozyuzer²

¹Department of Physics, Karadeniz Technical University Merkez/Trabzon, TURKEY ² Department of Physics, Izmir Institute of Technology Urla/Izmir, TURKEY

1) Context / Study motivation

Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) is considered to be a substitute chalcogenide-based for other solar cells Cu(In,Ga)(S,Se)₂ (CIGS), (CIS) and CdTe. Despite the higher conversion efficiencies of these compounds, restrictions on heavy metal usage for Cd and limited source and high cost of In and Ga, restrict the production capacity of these thin film solar cells. CZTS is a p-type quaternary semiconducting compound which newly used in thin film photovoltaic technology. CZTS has band gap energy around 1.4-1.5 eV, and has large absorption coefficient \geq (10⁻⁴ cm⁻¹) [1]. CZTS which similar electrical and optical has characteristics with high efficient CIGS consists of earth-abundant, low cost and environmentally friendly elements. These favorable features makes CZTS promising candidate to use in PV systems. Molybdenum is the preferred element that is used as back contact layer since it has lower resistivity, relative stability during the growth at the high temperature and it supplies the graceful adhesion between the soda lime glass and the absorber layer [2]. However, lately resultant studies revealed that Mo back contact has detrimental effects in CZTS. solar cells [3]. Aluminum, chromium or titanium are transition elements in the periodic table and strong candidate to replace Mo back contact since they have suitable thermal expansion coefficient, work function and high corrosion resistance. Moreover, these elements are low cost elements compare to Mo. Additionally; flexible substrates construction and enable easv widespread employment.

2) Description of approach and techniques

We used two-stage process. Cu/Sn/Zn layers growth on metallic foils by dc magnetron sputtering. In the second stage, these metallic precursors are sulfurized in the Argon (Ar) atmosphere, above 500 °C by using sulfur powder. Structural characterizations of our samples were done through Raman Spectroscopy, XRD, EDX analysis. The sulfurization reaction, formation of CZTS and second phases are studied as a function of temperature and compositional modification of layers. Then we find the optimum method and temperature for sulfurization process.

3) Results / Conclusions / Perspectives

The XRD profiles of our samples reveal major peaks attribute to kesterite structure of CZTS. The diffraction peaks from (112), (220), (312) and (101) planes were observed clearly and indexed by CZTS standard XRD patterns (JCPDS 26-0575). The Raman analysis includes possible CZTS peaks at 368, 336, 287 and 252 cm⁻¹. Atomic weight ratios of the elements showed Cu and Zn deficiency. Surface morphology was determined by SEM analysis images of the films indicates dense and homogeneous structure.

Figure 1: SEM image of CZTS on metallic foil. (a) Mag: 5.00 kX, (b) Mag: 2.50 kX.

REFERENCES:

- H. Katagiri, N. Sasaguchi, S. Hando, S. Hoshino, J. Ohashi, T. Yokota, Preparation and evaluation of Cu2ZnSnS4 thin films by Sulfurization of E-B evaporated precursors, Solar Energy Materials and Solar Cells, 49, pp. 407-414, 1997.
- [2] S. J. Kwon, Z. Li, E. Cho, Molybdenum thin film deposited by in-line DC magnetron sputtering as a back contact for Cu(In,Ga)Se2 solar cells Applied Surface Science 257, pp. 9682-9688, 2011
 - rkman, A Detrimental Reaction at the Molybdenum Back Contact inCu2ZnSn(S,Se)4Thin-Film Solar Cells, . Am. Chem. Soc., 134, pp. 19330–19333, 2012

* This research is partially supported by TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey) project number 112T068.

Growth and Structure Characterization of Cu₂ZnSnS₄ for Thin Film Solar Cells Applications

Fatime Gulsah Akca^{1*}, Sebnem Yazici¹, Mehmet Ali Olgar², Ayten Cantas¹, Metin Kurt¹, Ekrem Yanmaz², Gulnur Aygun¹, Lutfi Ozyuzer¹ ¹Physics Department, Izmir Institute of Technology Urla-Izmir 35430 Turkey ²Physics Department, Karadeniz Technical University <u>*fatimekucukler@iyte.edu.tr</u> <u>sebnemyazici@iyte.edu.tr,maliolgar@ktu.edu.tr,aytencantas@iyte.edu.tr, metinkurt@iyte.edu.tr,yanmaz@ktu.edu.tr,gulnuraygun@iyte.edu.tr,lutfiozyuzer@iyte.edu.tr</u>

Among the other thin film solar cells Cu_2ZnSnS_4 (CZTS), which is p-type intrinsic semiconductor compound, is very promising material for solar cell applications since it has many beneficial advantages such as it contains earth abundant materials. Kesterite crystal structured CZTS's band gap energy is approximately 1.5 eV and its absorption coefficient is above 10^{-4} cm⁻¹ in the visible range of the spectrum [1, 2]. Although the Cu (In, Ga) Se₂ (CIGS) thin film solar cell has reached the maximum efficiency of nearly 20% [3], they contain rare and expensive materials like In, Ga, Te and also include toxic elements like Cd and Se that represent disadvantages. In the first part of our study, we deposited Cu, Zn, Sn layers by dc magnetron sputtering sequentially. Then in the second stage, these metallic precursors sulfurized in the Argon (Ar) atmosphere over 500°C with sulphur powder. Structural characterizations of our samples were done by using Raman Spectroscopy, XRD (X-Ray Diffraction), EDX (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). In XRD analysis (112), (204), (200), (312) / (116) peaks corresponds to CZTS kesterite structure. However, ZnS and Cu₃SnS₄ second phases which may occur during the formation of CZTS, have diffraction peaks nearly at the same angles with $2\Theta = 28.45^{\circ}$ which refers to (112) plane for CZTS kesterite structure. Therefore, only XRD analysis is not sufficient for structure analysis. The Raman analysis, which is known as fingerprint analysis of molecules is more precise analysis for kesterite structure. In order to obtain kesterite CZTS structure the peaks at 331-338cm⁻¹, 288 cm⁻¹, 251 cm⁻¹, 372 cm⁻¹ should be seen in Raman analysis. We used Ti coated sinterflex ceramics as substrate. There are many candidate materials, such as W, Mo, Cr, Ta, Nb, V, Ti, Mn have been examined for optimum back contact material for CIS, CIGS and CdTe. Molybdenum is the most commonly used one since it has lower resistivity, relative stability during the growth of thin film solar cell at the high temperature and it supplies the graceful adhesion between the soda lime glass and the absorber layer [4]. On the other hand, it is not clear which material is suitable for CZTS as a back contact. In this study, we optimized the deposition parameters of the bilayer Mo, W and Ti back contacts with dc magnetron sputtering. The optimal properties for good back contact to CZTS will be discussed in details.

*This research is partially supported by TUBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) project with number 112T068.

References;

[1] H. Katagiri, M. Nishimura, T. Onozawa, S. Maruyama, M. Fujita, T. Sega, T. Watanabe, PCC-Nagaoka'97, IEEE, 1997, p. 1003.

[3] I. Repins et al., Prog. in Photovolt.: Research and Applications 16, 235–239 (2008)

[4] S. J. Kwon et al. Applied Surface Science 257 (2011) 9682

^[2] P.A. Fernandes, P.M.P. Salomé, A.F. da Cunha, Phys. Status Solidi C 7 (3-4) (2010) 901.

Temperature Dependence of Electrical Properties of Cu₂ZnSnS₄ Absorber Layer for Thin Film Solar Cells

Fatime Gulsah Akca^{1*}, Mehmet Ali Olgar², Sebnem Yazici¹, Gulnur Aygun¹, Ekrem Yanmaz², Lutfi Ozyuzer¹

¹ Department of Physics, Izmir Institute of Technology Urla, Izmir 35430, Turkey ² Department of Physics, Karadeniz Technical University, Trabzon 61080, Turkey <u>*fatimekucukler@iyte.edu.tr</u>

Keywords: Thin film solar cells, Cu₂ZnSnS₄(CZTS) thin film, Sputtering, Electrical characterization

Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) is p-type intrinsic semiconductor compound that has preferential physical properties like; ~1.5 eV band gap energy and $\geq 10^4$ cm⁻¹ absorption coefficient in the visible range of spectrum [1,2]. CZTS absorber layer attracts so much attention in photovoltaic industry since it contains earth abundant, low cost and non-toxic elements contrary to other chalcogenide based solar cells such as CuIn(Ga)(S,Se)₂ (CIGS) and CdTe. According to Shockley-Queisser theoretical calculations, 30-32% conversion efficiency is expected from CZTS solar cells [3]. Although, CZTS studies have been newly started yet, recently 11.1% efficiency has been achieved [4]. It means that more research is needed to be done in this newly explored to improve the efficiency of this semiconductor compound. In this study, CZTS absorber thin film layers were grown on soda lime glass substrates (SLG) by sulfurization of the metallic precursors that were sputtered in the multi target sputtering system from Cu, Zn, Sn targets. Rather than structural characterizations that were done by Raman Spectroscopy, X-Ray Diffraction (XRD) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) analysis which were done in our previous studies, this study mostly focused on temperature dependence of electrical properties of CZTS semiconductor compound. For this reason, four point probe and Van der Pauw techniques used to measure electrical properties such as sheet resistance, resistivity, carrier concentration and mobility of the CZTS semiconducting compounds. Electrical characterization of CZTS demonstrated p-type semiconducting material behaviour and the resistivity of the films were found between 0.1-1.89 Ω .cm values at room temperature. Temperature dependence of resistivity, carrier concentration and mobility will be discussed.

*This research is partially supported by TUBITAK project with number 112T068

References:

- [1] H. Katagiri, et al., PCC-Nagaoka'97, IEEE, 1003 (1997)
- [2] P. A. Fernandes, et al., Phys. Status Solidi C 7, 901, 3 (2010)
- [3] W. Shockley, H.J. Queisser, J Appl Phys, 510, 32 (1961)
- [4] T. Todorov et al., Adv. Energy Mater, **34-38**, 3 (2012)

Growth of Cu₂ZnSnS₄ Compound Semiconductor Material on Metallic Flexible Substrates for Photovoltaic Applications

Mehmet Ali Olgar^{1*}, Sebnem Yazici², Fatime Gulsah Akca², Metin Kurt², Ayten Cantas², Gulnur Aygun², Ekrem Yanmaz¹, Lutfi Ozyuzer²

¹Department of Physics, Karadeniz Technical University, Trabzon 61080, Turkey ²Department of Physics, Izmir Institute of Technology Urla-Izmir 35430, Turkey <u>*maliolgar@ktu.edu.tr</u>

Keywords: Cu₂ZnSnS₄(CZTS), thin film solar cells, sputtering, flexible substrates

Chalcogenide-based solar cells such as CIGS, CdTe despite the high conversion efficiencies, the restrictions on heavy metal usage for Cd and limited source and high cost of In and Ga, restrict the production capacity of these thin film solar cells. CZTS has high band-gap energy around 1.5 eV, high absorption coefficient ($\geq 10^4$ cm⁻¹) [1], and contain non-toxic, abundant and cheap elements. Molybdenum (Mo) is the preferred element that is used as back contact layer [2]. However, lately resultant studies revealed that Mo back contact has detrimental effects in CZTS solar cells [3]. Some other transition elements are strong candidates to replace Mo back contact since they have suitable thermal expansion coefficient, work function and high corrosion resistance. Additionally, flexible substrates enable us easy construction and widespread employment. We used two stage methods to growth CZTS semiconducting thin film. Firstly, Cu/Sn/Zn layers are sequentially deposited via dcmagnetron sputtering .Then, this metallic precursor sulfurized in Argon (Ar) atmosphere above 500 °C by using sulphur powder. Structural characterizations were done by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), X-Ray Diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. EDX measurements revealed chemical characterization of the samples. Surface morphology was determined by SEM analysis. The diffraction peaks from (112), (220), (312) and (101) planes were observed clearly in XRD patterns. We obtained Raman peaks at 336, 288, 252, 368 cm⁻¹, which corresponds to CZTS kesterite structure vibration modes. The compounding elements and second phase formation were investigated by using XPS instrument.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

REFERENCES:

[1] H. Katagiri, N. Sasaguchi, S. Hando, S. Hoshino, J. Ohashi, T. Yokota, Solar Energy Materials and Solar Cells, 49, pp. 407-414, 1997.

[2] S. J. Kwon, Z. Li, E. Cho, Applied Surface Science 257, pp. 9682-9688, 2011

[3] J. J. Scragg, J. T. Watjen, M. Edoff, T. Ericson, T. Kubart and C. Platzer-Björkman, Am. Chem. Soc., 134, pp. 19330–19333, 2012

New Routes to Fabrication of Cu₂ZnSnS₄(CZTS) on Ligtweight, Durable and Cost Effective Substrates for Photovoltaic Applications

<u>Mehmet Ali Olgar¹</u>, Sebnem Yazici², Fatime Gulsah Akca², Metin Kurt², Ayten Cantas², Gulnur Aygun², Ekrem Yanmaz¹, Lutfi Ozyuzer²

¹ Department of Physics, Karadeniz Technical University, Trabzon 61080, Turkey ² Department of Physics, Izmir Institute of Technology Urla-Izmir 35430, Turkey maliolgar@ktu.edu.tr

Chalcogenide-based solar cells such as CIGS, CdTe despite the high conversion efficiencies, the restrictions on heavy metal usage for Cd and limited source and high cost of In and Ga, restrict the production capacity of these thin film solar cells. CZTS has high band-gap energy around 1.5 eV, high absorption coefficient ($\geq 10^4$ cm⁻¹) [1], and contain non-toxic, abundant and cheap elements. Molybdenum (Mo) is the preferred element that is used as back contact layer [2]. However, lately resultant studies revealed that Mo back contact has detrimental effects in CZTS solar cells [3]. Some other transition elements are strong candidates to replace Mo back contact since they have suitable thermal expansion coefficient, work function and high corrosion resistance. Additionally, flexible substrates enable us easy construction and widespread employment. We used two stage methods to growth CZTS semiconducting thin film. Firstly, Cu/Sn/Zn layers are sequentially deposited via dc- magnetron sputtering. Then, this metallic precursor sulfurized in Argon (Ar) atmosphere above 500 °C by using sulphur powder. Structural characterizations were done by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), X-Ray Diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. EDX measurements revealed chemical characterization of the samples. Surface morphology was determined by SEM analysis. The diffraction peaks from (112), (220), (312) and (101) planes were observed clearly in XRD patterns. We obtained Raman peaks at 336, 288, 252, 368 cm⁻¹, which corresponds to CZTS kesterite structure vibration modes. SEM images displayed the CZTS film has homogenous, dense and compact surface structure. The compounding elements and second phase formation were investigated by using XPS instrument. Also, electrical and hall measurements indicated p-type semiconducting material behaviour.

*This research is partially supported by TUBİTAK project with number 112T068.

 H. Katagiri, N. Sasaguchi, S. Hando, S. Hoshino, J. Ohashi, T. Yokota, Solar Energy Materials and Solar Cells, 49, pp. 407-414, 1997.
 S. J. Kwon, Z. Li, E. Cho, Applied Surface Science 257, pp. 9682-9688, 2011
 J. J. Scragg, J. T. Watjen, M. Edoff, T. Ericson, T. Kubart and C. Platzer-Björkman, Am. Chem. Soc., 134, pp. 19330–19333, 2012

TÜBİTAK PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

Proje No:112T068

Proje Başlığı:

İnce Film Güneş Pilleri için Titanyum Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniğiyle Üretilmiş Cu₂ZnSnS₄ Yarıiletkeni

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar:

Doç. Dr. Gülnur AYGÜN ÖZYÜZER

Prof. Dr. Ekrem YANMAZ

Sebnem YAZICI

Mehmet Ali OLĞAR

Fatime Gülşah AKÇA

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gülbahçe Kampüsü, 35430, Urla/ İZMİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon

Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi:

TÜBİTAK

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Haziran 2012- Haziran 2013

Öz (en cok 70 kelime)

Cu₂ZnSnS₄ (CZTS) ince film güneş hücreleri için 1.5 eV direkt yasak bant aralıklı, 10⁴ cm⁻¹ soğurma katsayılı p-tipi yarıiletken bileşiktir. Bu proje, sinterflex seramik alttaşlar üzerine Ti film arkakontak üzerine mıknatıssal saçtırma yöntemiyle CZTS ince filmler hazırlanmıştır. Yapısal özellikleri XRD, Raman Spektroskopi, EDS, SEM ve XPS ile incelenmistir. Elektriksel ölçümler sonucu p-tipi yarıiletken olduğu gözlenmiştir. Yapılan ölçüm ve analiz değerlerinin optimum düzeyde olması en iyi düzeyde p-tip yarıiletken ince film güneş hücresi soğurucu katmanını ürettiğimizi kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler: fotovoltaik, ince film, CZTS, seramik

Fikri Ürün Bildirim Formu Sunuldu mu? Gerekli Değil Evet Fikri Ürün Bildirim Formu'nun tesliminden sonra 3 ay içerisinde patent başvurusu yapılmalıdır.

Projeden Yapılan Yayınlar:

PLASMA 2012

The 8th International Symposium on Intrinsic Josephson Effects and Plasma Oscillations in High-Tc Superconductors (Radisson Blu Resort&Spa, Çeşme – 10-13 Haziran 2012)

1. Fabrication and Characterization of CZTS Absorber Layer on Titanium Coated Ceramics for Solar Cells

Mehmet Ali Olgar, H. Saglam, S. Yazici, A. Cantas, M. Kurt, G. Aygun, Ekrem Yanmaz, Lütfi Özyüzer

Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

FOTONİK- 2012

14. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (Koç Universitesi Rumelifeneri Yerleşkesi - 14 Eylül 2012)

2. Fabrication Process of CZTS Absorber Layer on Mo Coated SLG for Solar Cells Mehmet Ali Olgar, S. Yazici, M.D. Yaman, M. Kurt, A. Cantas, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Ozyuzer

Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

3. Bilayer Mo Film Deposited by DC Magnetron Sputtering as Back Contact for Thin Film Photovoltaics

Metin Kurt, S. Yazici, A. Cantas, H. Koseoglu, L. Ozyuzer, G. Aygun Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

4. Characterization of Quaternary Compound of Cu2ZnSnS4 Thin Film As an Absorbing Layer by XPS and Raman Spectroscopy for Solar Cells

Ayten Cantaş, S. Yazici, M. A. Olgar, M. Kurt, G. Aygun, E. Tarhan, E. Yanmaz, L. Ozyuzer

Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

SOLAR-TR 2

Solar Electricity Conference & Exhibition with special events on research and investments in Middle East(Dedeman Antalya Hotel & Convention Center - 7-9 Kasım 2012)

5. Deposition and Sulfurization Processes of CZTS Absorber Layer on Mo and W Coated SLG for Solar Cells

M. Ali Olgar, H. Saglam, S. Yazici, A. Cantas, M. Kurt, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Özyüzer Sözlü sunum, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır. 6. Raman Spectroscopy, XRD and XRF Studies of Sequentally Sputtered CZTS Absorber Layers in PV Technologies

Sebnem Yazici, M. A. Olgar, A. Cantas, M. Kurt, G. Aygun, E. Tarhan, L. Ozyuzer Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

7. Bilayer Mo, W and Ti Film Deposited by DC Magnetron Sputtering as Back Contact for Thin Film Photovoltaics

Metin Kurt, S. Yazici, A. Cantas, H. Koseoglu, L. Ozyuzer, G. Aygun Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

CFN Summer School 2012 on Nano-Energy (Bad Herrenalb, Almanya-14.09.2012-17.09.2012)

8. Raman Spectroscopy, XRD and XRF Studies of Sequentally Sputtered CZTS Absorber Layers in PV Technologies

Sebnem Yazici, M. A. Olgar, A. Cantas, M. Kurt, G. Aygun, E. Tarhan, L. Ozyuzer Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

NanoTR-9 Erzurum 2013 (Atatürk Üniversitesi, Erzurum 24-28 Hairan 2013)

9. Investigations of CZTS absorber layer on Metalic Flexible Substrates for Thin Film Solar Cells

Sebnem Yazici, M. A. Olgar, G. Akça, M. Kurt, G. Aygun, E. Tarhan, E. Yanmaz, L. Ozyuzer

Sözlü sunum, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır.

Photovoltaic Technical Conference (Congress Center of Aix-en Provence, (Southern France) 22-24 Mayıs 2013)

10. Fabrication of CZTS on Metalic Flexible Substrates for Thin Film Solar Cell Applications

Mehmet Ali Olgar, S.Yazici, M. Kurt, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Ozyuzer Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır. 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, France 30 September-4 October 2012)

11. Growth and Structural Analysis of CZTS on Sinterflex Ceramic Substrates for Thin Film Photovoltaic Applications

Fatime Gulsah Akça, S. Yazici, M. A. Olgar, M. Kurt, E. Yanmaz, G. Aygun, L. Ozyuzer *Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlamaya kabul edildi.

FOTONİK 2013

15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (ASELSAN MGEO Grubu Akyurt Tesisleri,6 Eylül 2013)

12. Temperature Dependence of Electrical Properties of C2ZnSnS4 Absorber Layer for thin Film Solar Cells

Fatime Gulsah Akca, M. A. Olgar, S. Yazici, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Ozyuzer *Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır

13. Growth of Cu2ZnSnS4 Compound Semiconductor Material on Flexible Substrates for Photovoltaic Applications

Mehmet Ali Olgar, S. Yazici, F. G. Akca, M. Kurt, A. Cantas, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Ozyuzer

*Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır

ICNM 2013

6th International Conference on Nanoscale Magnetism (Besiktas Campus of Bahcesehir University, 2-6 Eylül 2013)

14. New Routes to Fabrication of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Lightweight, Durable and Cost Effective Substrates for Photovoltaic Applications

Mehmet Ali Olgar, S. Yazici, F. G. Akca, M. Kurt, A. Cantas, G. Aygun, E. Yanmaz, L. Ozyuzer

*Poster sunumu, öz olarak konferans kitapçığında yayınlanmıştır

Ekte Bulunan "ARDEB Başarı Öyküsü Formu", "Kazanımlar" Bölümünde Belirtilen Kriterlere Göre Proje Çıktılarınızın Başarı Öyküsü Niteliği Taşıdığını Düşünüyorsanız "ARDEB Başarı Öyküsü Formu"nu doldurunuz. Proje yürütücüsü iletişim bilgileri:

Adı – Soyadı: Gülnur AYGÜN ÖZYÜZERUnvanı: Doç. Dr.Telefon: (232) 720 77 15E-posta adresi: gulnuraygun@iyte.edu.tr